博士論文

環状エノンとエチレンとの[2+2]光付加環化反応における

メンチル骨格を用いた立体制御に関する研究

柳澤 祐樹

奈良先端科学技術大学院大学

物質創成科学研究科

2014年3月

目次

略語表	
第1章 緒言	3-15
1-1 光化学反応	3-
1-2. 光反応における電子の動き	4-
1-3. 代表的な光反応の例	6-
1-4 [2+2]光付加環化反応	9-
1-5 メンチル補助基を用いたジアステレオ選択的	11-
[2+2]光付加環化反応とその不斉発現機構	
参考文献	
第2章 シルセスキオキサン担持型メントール補助基を用いた	
ジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応	16-42
2-1 序論	16-
2-2 シルセスキオキサン担持型メンチル補助基の合成	19-
2-3 ジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応への適応	22-
2-3-1 生成物の de 値の決定方法と絶対立体配置の決定	
2-3-2 ジアステレオ選択性の評価	
2-3-2 分光学的考察	
2-4 小括	27-
2-5 実験項	28-
参考文献	
第3章 キラルテンプレート法によるエナンチオ選択的[2+2]光付加環化反応	43-91
3-1 序論	43-
3-2 水素結合型キラルテンプレート	46-
3-2-1 エナンチオ選択性の評価	
3-2-2 分光学的考察	
3-3 酸-塩基相互作用型キラルテンプレート	52-
3-3-1 エナンチオ選択性の評価	
3-3-2 分光学的考察	
3-3-3 波長効果	
3-4. 錯体構造の考察	67-
3-5. 今後の展望	74-
3-6. 小括	75-
3-7. 実験項	76-
参考文献 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
	92-94
業績一覧	95-96
謝辞	97

ł	略語表	
Ac		Acetyl
acac		acetylacetonate
Ar		aryl
aq.		aqueous or water solution
Bu		buthyl
CD		circular dichroism
conv.		conversion
Су		cyclohexyl
de		diastereomeric excess
DCC		dicyclohexylcarbodiinide
DFT		density functional theory
DIBAL-H		diisobutylalminium hydride
DIPC		N,N'-diisopropylcarbodiimide
DMAP		N,N-dimethyl-4-aminopyridine
DMSO		dimethyl sulfoxide
DMF		N,N-dimethylformamide
vds		1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
EI		electron ionization
ESI		electrospray ionization
ee		enantiomeric excess
ent		enantiomer
Et		ethyl
GC		gas chromatography
h		hour
hv		irradiation with light
IR		infrared spectroscopy
MALDI		Matrix Assisted Laser Desorption / Ionization
MCH		methylcyclohexane
Me		methyl
MMFF		merck molecular force field
NMR		nuclear magnetic resonance
NOE		nuclear overhauser effect
OR		optical rotation
Ph		phenyl
ppm		parts per million

propyl
pyridine
racemic
room temperature
silsesquioxane
tempratuar
tetrahydrofuran
thin layer chromatography
trimethylsilyl
Time of Flight Mass Spectrometry
ultraviolet

緒言

1-1. 光化学反応

光反応とは光エネルギーを反応の駆動力とした励起状態を経る化学反応であ る。そのため高いエネルギー注入が可能であり、基底状態と異なる電子状態の 励起種を経由して複雑な骨格を構築することが可能である。また発色団・助色 団が光を吸収することによってのみ反応が進行するため、基質一般性が高く、 中性条件、幅広い温度範囲で行うことができる。よって熱反応でしばしば起こ る、酸や塩基または高温条件で進行してしまう望まない部位での副反応を抑制 することが可能である。さらに、活性試薬等が必要ないため、反応に用いた全 ての元素が目的生成物に取り込まれ、原子効率が高い環境負荷の小さな反応で ある。光反応はこのような特異な性質を有しているため、熱反応と相補的な化 学反応として注目を集めている(Table 1-1)。¹しかしながら、励起状態にある 活性種は著しく反応性が高く、しかも短寿命であることから位置や立体の制御 が困難であるという問題を有している。そのため魅力的な反応であるにも関わ らず、有機金属触媒等を用いた不斉熱反応が90%以上で進行し(Scheme 1-1)¹、 すでに工業的に実用化されていることに比べると不斉光反応は合成化学的には 遅れをとっているのが現状である。

thermal reaction	entry	photo reaction
thermal energy	driving force	photo energy
(20-30 kcal/mol)	(activation energy)	(50-80 kcal/mol)
• acidic condition	(reaction condition)	neutral condition
• basic condition	рН	
• difficult at low temperature	temperature	wide range of temperature
• side reaction may occur		
at high temperature		
activating reagent	atom economy	all atoms involved in
may remain as a waste		product
high	regio-, stereo-	low
	selectivity	

Table 1-1. Comparison between thermal reaction and photoreaction





1-2. 光反応における電子の動き

通常の状態 (基底状態)の有機分子の電子は結合に寄与している結合性軌道 や、結合に直接関与していない非結合性軌道に存在している。分子が光を吸収 すると、これらの軌道から結合生成に寄与しないエネルギー順位の高い反結合 性軌道に電子がジャンプし励起状態となる。なお結合性軌道の最もエネルギー の高い軌道を最高被占有軌道 (highest occupied molecular orbital, HOMO)といい、 反結合性軌道の最低のエネルギーの軌道を最低空軌道 (lowest unoccupied molecular orbital, LUMO) という。基底状態から励起状態への電子の遷移は、ど の軌道からどの軌道に遷移したかによって区別され、電子遷移に必要なエネル ギーが大きいものから順に σ - σ *, n- σ *, π - π *, n- π *遷移の四つのモードに区別され る (Figure 1-1)。有機化合物を対象とした光化学では、 π - π *遷移とn- π *遷移が多 い。また一般的に π - π *遷移はモル吸光係数(ϵ /M-1cm-1)が 1000以上であるのに対 し、n- π *遷移の方がn- π *遷移よりも起こりやすい。一方、励起寿命はn- π * 遷移の方が長いため反応が起こる確立が高くなるという性質がある (Table 1-2)。



Figure 1-1. A qualitative state energy diagram.

. . .

Table 1-2.	Comparison	between	π - π *and	n-π*	
					_

entry	π-π*	n-π*
absorptivity / ε	> 1000	< 100
excited state lifetime / sec	$10^{-9} \sim 10^{-7}$	> 10 ⁻⁶

また電子はパウリの排他原理に従い「スピン量子数を含んだ四種類の量子数 (主、方位、磁気、スピン)で決まる一つの電子状態は、一個の電子しかとり えない」ため、一般に偶数の電子を持っている有機分子の全ての電子はスピン の方向が逆平行の対をつくっている。このように、全ての電子が逆平行で対が できている状態を一重項(S)状態という。これに対して、スピンが同方向の対が できる状態を三重項(T)状態という。一重項状態と三重項状態を比較したとき、 一般的に一重項状態は三重項状態よりエネルギー準位が高く寿命も短いことが 知られている (Table 1-3)。²

Table 1-3. Comparison between singlet state and triplet state

entry	singlet state / S	triplet state / T
energy	singlet	> triplet
life time / sec	$10^{-5} \sim 10^{-9}$	$10^{-3} \sim 10^{-5}$

励起された分子は、このエネルギーを、1)光として放出する、2)熱として放 出する、3)化学反応を起こす、の何れかの方法で消費する。エネルギー消費過 程を示すヤブロンスキー図を示す (Figure 1-2)。分子が光を吸収すると(経路 a) 励起一重項状態になる。その後、化学反応を起こす経路が b で示される。一方、 蛍光を発光して基底状態に戻る経路が c である。また経路 d は、励起一重項から電子スピンを伴う項間交差を経て、励起三重項になる過程である。その後、励起三重項から反応が進行する経路が e で示されており、リン光発光して基底状態に戻る経路が f である。また励起一重項および励起三重項から熱としてエネルギーを放出する経路 g が無輻射失活である。2



Figure 1-2. Jablonski diagram.

1-3. 代表的な光反応の例

a) cis-trans 光異性化反応

一般的に二重結合の回転は熱反応では起こらないが、オレフィンを光励起さ せると π - π *遷移により、 π 結合が反結合的になり自由回転が可能になる。この反 応は励起三重項状態のみで進行する。励起三重項状態では π 結合がねじれた状態 が最もエネルギーが低い。そのため三重項状態に励起されたオレフィンはねじ れ状態を経由して異性化する (Scheme 1-2)。³



Scheme 1-2. cis-trans Isomerization.

b) Norrish 反応

Norrish 反応はカルボニルの光吸収により進行する n-π*遷移を経た光開裂反応 である。⁴アシルラジカルに開裂するものを I型、γ-水素引き抜きを伴う開裂を II型という。

I型)

Norrish I 型ではカルボニルが光照射を受け、カルボニル炭素と、α炭素または 水素 (R'= H) とのホモ開裂が起き、二つのラジカル種が形成される (Scheme1-3)。



Scheme 1-3. Norrish type I reaction.

II 型)

ケトンが光照射を受け、カルボニル基の酸素がラジカル的にγ位の水素を引き 抜いてビラジカルを与える。このビラジカルから更にα位とβ位の炭素-炭素結合 がラジカル的に開裂しエノールとオレフィンに変換される。またエノールは速 やかにケトンに異性化する (Scheme 1-4)。



Scheme 1-4. Norrish type II reaction.

c) Norrish-Yang 反応

ケトンが光照射を受け、カルボニル基の酸素がラジカル的にγ位の水素を引き 抜いてビラジカルを与える。形成された 1,4-ビラジカルがカップリングして四員 環化合物を与える (Scheme 1-5)。⁵



Scheme 1-5. Norrish-Yang reaction.

d) Paternó-Büchi 反応

カルボニルとアルケンから四員環のオキセタンを合成する反応である。カル ボニルが光吸収することで n-π*励起する。その後、項間交差によって励起三重 項状態が生じラジカル付加反応が進行する。経由するビラジカル中間体の安定 性が生成物の構造を決める (Scheme 1-6)。⁶



Scheme 1-6. Paternó-Büchi Reaction.

e) Barton 反応

亜硝酸のアルキルエステルの光照射により、NO 基が酸素上からδ位の炭素に 転位し、ニトロソ化合物あるいは互変異性体のオキシムに変換される反応。光 照射によりまず O-N 結合がホモ開裂し酸素ラジカルと一酸化窒素ラジカルを形 成する。その後、酸素ラジカルがδ位の水素ラジカルを引き抜いて炭素ラジカル を発生させ、その炭素が一酸化炭素と再結合して生成物を与える (Scheme 1-7)。 7



Scheme 1-7. Barton reaction.

1-4 [2+2]光付加環化反応

数ある光化学反応の中でも[2+2]光付加環化反応は、熱反応では構築困難な四 員環化合物を一段階で効率よく合成することができるため、非常に有用な反応 であり、反応機構はペリ環状反応機構とラジカル反応機構がともに提唱されて いる(Scheme 1-8)。ペリ環状反応機構は協奏的な反応であるため、この場合は syn 付加体の生成物のみが得られる。一方、ラジカル反応機構で進行する場合は種々 の立体の異性体が得られる。



Figure 1-8. Mechanism of [2+2] photocycloaddition

この四員環化合物は、大きな歪みエネルギーを有しているため、そのエネル ギーの解放を駆動力として様々な骨格変換反応を行うことができる。そのため 有用な合成前駆体として需要が高い (Figure 1-3)。⁸



Figure 1-3. Application for four-membered ring.

特に環状エノンを基質として用いた[2+2]光付加環化反応は、得られるビシク ロ[4.2.0]オクタノン類が様々な生理活性化合物の合成中間体となり得ることか ら注目されている (Figure 1-4)。⁹しかしながら、前述のとおり光化学反応は生 成物の立体制御が困難であるため、Figure 1-4 に示した例も立体制御されていな いビシクロ[4.2.0]オクタノン類を用いているため、最終生成物も全てラセミ体と なっている。つまり鍵反応である[2+2]光付加環化反応の立体制御が行えれば、 これらの光学純粋な化合物の合成が可能になる。



Figure 1-4. [2+2] photocycloaddition of cyclic enone and application for bicyclo[4.2.0]octhanone.

この環状エノンとエチレンの[2+2]光付加環化反応の反応機構は、まずエノン が光を吸収して励起一重項状態となる。その後、項間交差を経て三重項状態か ら反応が進行することが知られている。三重項のエノンは基底状態のエチレン とエキシプレックスを形成し、その後、直接またはビラジカルを経て四員環を 形成する (Figure 1-5)。²



Figure 1-5. Mechanism of [2+2] photocloaddition.

また、環状エノンのα位に生じるδ+性の電荷に対して双極子-双極子相互作用 をするような、δ-性の電荷を分子内に有するオレフィンをカップリングパートナ ーとして用いる場合は、基底状態で電荷移動錯体を形成してから反応が進行す ることが知られている (Figure 1-6)。¹⁰



Figuer 1-6. Charge transfer complex of cyclohexenone and dimethoxy ethane.

近年、医農薬品や機能材料の高度化に伴い光学活性化合物の需要は益々高ま ってきている。¹¹ そのため[2+2]光付加環化反応の立体制御の研究は非常に重要 な課題である。

1-5. メンチル補助基を用いたジアステレオ選択的 [2+2]光付加環化反応とその不斉発現機構

[2+2]光付加環化反応における不斉誘導の研究は活発に行われているものの、 ¹² 最小オレフィンであるエチレンをカップリングパートナーとして用いたもの は、特殊な例を除き¹³ 立体選択性が低いことが示されている。¹⁴ 我々のグルー プでは、この問題について系統的に研究を進めてきた。その中で、様々な光や 熱反応で高い立体選択反応を達成している補助基法に注目し、¹⁵ 種々のキラル 補助基を検討した結果、メントール誘導体が最も効果的であることを見出した (Figure 1-7, Table 1-4)。¹⁶ さらにキラル補助基の改良を重ねた結果、メトキシナ フチルメントール誘導体を用いることで、96% *de* (ジアステレオマー過剰率) 以 上の高い選択性を達成している (Scheme 1-6)。¹⁷



Figure 1-7. Diastereoselective [2+2] photocycloaddition using various chiral auxiliaries.

TT 1 1 1 1	D1 /	1 11.	•	•	1 * 1	•1• •
Table $I_{-/I}$	Photocy	icloaddifione	$11c1n\sigma$	various	chiral	911V11191160
$1 a \cup 1 \subset 1^{-} \overline{\tau}$.	Inotocy	cioadunions	using	various	cimai	aunitarios

auxiliary	T / °C	yield / % ^{<i>a</i>}	de / % b
(–)-bornyl	0	80	3
(+)-naphthylethyl	0	66	6
(–)-menthyl	0	67	14
(-)-phenylmenthyl	0	76	25
	-78	84	40

^{*a*} Isolated yield. ^{*b*} Determined by ¹³C NMR and ¹H NMR.



Scheme 1-6. Diastereoselective [2+2] photocycloaddition using methoxynaphthylmenthyl derivative as an auxiliary.

この高いジアステレオ選択性の発現機構は各種計算、X 線結晶構造解析、¹H NMR、CD スペクトル測定により解明された。¹⁸まず MMFF 分子動力学および 量子化学計算(DFT/B3LYP 6-31G*)では、数多くの立体配座の中でも stacked 構造である s-*trans* (ST) ならびに s-*cis* (SC)配座が優先的に存在し、特に ST 構造 が安定であることが示された。またエネルギー差から予測される Boltzmann 分布 と実際の反応結果から得られた de 値には高い相関性があることが示された。こ れらの結果をもとに、芳香環とエノン部位との π-π 相互作用が stacked 構造の安 定化に大きく寄与し、この構造をとることで付加面の一方が遮蔽され、高い面 選択性が発現することを提案した (Figure 1-8)。さらに、¹H NMR の NOE 測定 と CD スペクトルの励起子カップリングにより、実際に基質が溶液中でもスタッ ク構造を保持し、しかも ST 構造が優先して存在していることを実証している。 18



Figure 1-8. Mechanism of asymmetric induction.

以上のように、環状エノンと最小オレフィンであるエチレンとのジアステレ オ選択的[2+2]光付加環化反応において、メントール誘導体をキラル補助基とし て用いることで高い立体選択性の発現を達成している。しかしながら工業的な 観点からは、本手法もまだまだ煩雑な操作が多く簡略化が求められている。そ こで本研究では高い立体選択性と広い基質適応性を有して、より簡便に行える 合成化学的に有用な[2+2]光付加環化反応の開発を行った。以下、本章の緒言に 続き、第2章ではシリカ表面のモデル化合物としても知られる、シルセスキオ キサンに担持した新規キラルメントール補助基の合成と不斉[2+2]光付加環化反 応におけるジアステレオ選択性に与える影響について検討と考察をする。第3 章ではこれまで補助基として用いていた、メントール誘導体を鋳型分子として 用いたキラルテンプレート法へと展開し、エナンチオ選択的[2+2]光付加環化反 応の開発を検討する。そして、最後に本論文を総括する。 参考文献

- Ohkuma, T.; Ooka, H.; Hashiguchi, S.; Ikariya, T.; Noyori, R. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 2675-2676.
- 2. N. J. Turro, *Modern Molecular Photochemistry*, **1991**, University Science Books Sausalito, Carlifornia.
- 3. Cembran, A.; Bernardi, F.; Garavelli, M.; Gagliardi, L.; Orlandi, G. J. Am. Chem.Soc. 2004, 126, 3234-3243.
- a) Norrish, R. G. W.; Bamford, C. H. *Nature* 1936, *138*, 1016. b) Norrish, R. G. W.; Bamford, C. H. *Nature* 1937, *140*, 195-196.
- 5. Yang, N. C.; Yang, D-D. H. J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 2913-2914.
- 6. Paterno, E. Gazz. Chim. Ital. 1909, 39, 237-250.
- a) Barton, D. H. R.; Beaton, J. M.; Geller, L. E.; Pechet, M. M. J. Am. Chem. Soc. 1960, 82, 2640-2641. b) Barton, D. H. R.; Beaton, J. M.; Geller, L. E.; Pechet, M. M. J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 4076-4083.
- For ring opening: a) Haque, A.; Ghatak, A.; Ghosh, S.; Ghoshal, N. J. Org. Chem. 1997, 62, 5211-5214. b) Lange, G. L.; Merica, A.; Chimanikire, M. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 6371-6374. For ring expansion: a) Kokubo, K.; Koizumi, T.; Yamaguchi, H.; Oshima, T. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 5025-5028. b) Brown, B.; Hegedus, L. S. J. Org. Chem. 2000, 65, 1865-1872. For ring contraction: a) Chen, B-C.; Ngu, K.; Guo, P.; Liu, W.; Sundeen, J. E.; Weinstein, D. S.; Atwal, K. S.; Ahmad, S. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 6227-6229. b) Estieu, K.; Olliver, J.; Salaün, J. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 623-624.
- For Descarboxyquadrone: Kakiuchi, K.; Ue, M.; Tadaki, T.;Tobe, Y.; Odaira, Y. *Chem. Lett.* **1986**, *15*, 507-510. For Marasmic acid: Tobe, Y.; Yamashita, D.; Takahashi, T.; Inata, M.; Sato, J.; Kakiuchi, K.; Kobiro, K. Odaira, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **1990**, *112*, 775-779. For 5-Oxosilphiperfolene: Kakiuchi, K.; Ue, M.; Tsukahara, H.; Shimizu, T.; Miyao, T.; Tobe, Y.; Odaira, Y.; Yasuda, M.; Shima, K. *J. Am. Chem. Soc.* **1989**, *111*, 3707-3712. For Mediterraneol B: Kakiuchi, K.; Nakamura, I.; Matsuo, F. Nakata, M.; Ogura, M.; Tobe, Y.; Kurosawa, H. *J. Org. Chem.* **1995**, *60*, 3318-3333.
- 10. Corey, E. J.; Bass, J. D.; LeMahieu, R.; Mitra, R. B. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 5570-5583.
- 11. Inoue, Y. Chem. Rev. 1992, 92, 741-770.
- a) Inoue, Y.; Ramamurthy, V. *Chiral Photochemistry*; Marcel Dekker: New York, NY, **2004**, 415-442. b) Sakamoto, M. J. *Photochem. Photobiol. Sci.* **2006**, 7,

183-196. c) Sivaguru, J.; Natarajan, A.; Kaanumalle, L. S.; Shailaja, J.; Uppili, S.; Joy, A.; Ramamurthy, V. *Acc. Chem. Res.* **2003**, *36*, 509-521.

- 13. Meyers, A. I.; Fleming, S. A. J. Am, Chem. Soc. 1986, 108, 306-307.
- 14. Hoffmann, N.; Scharf, H-D.; Runsink, J. Tetrahedron Lett. 1989, 30, 2637-2638.
- 15. Gnas, Y.; Glorius, F. Synthesis, 2006, 12, 1899-1930.
- Tsutsumi, K.; Endou, K.; Furutani, A.; Ikki, T.; Nakano, H.; Shintani, T.; Morimoto, T.; Kakiuchi, K. *Chirality*, **2003**, *15*, 504-509.
- Inhülsen, I.; Akiyama, N.; Tsutsumi, K.; Nishiyama, Y.; Kakiuchi, K. *Tetrahedron*. 2013, 69, 782-790.
- Tsutsumi, K.; Yanagisawa, Y.; Furutani, A.; Morimoto, T.; Kakiuchi, K.; Wada, T.; Mori, T.; Inoue, Y. *Chem. Eur. J.* **2010**, *16*, 7448–7455.

第2章 シルセスキオキサン担持型メンチル補助基を用いた ジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応

2-1 序論

a) 背景

シロキサン結合で主鎖が構成される含ケイ素ポリマーをポリシロキサンと呼ぶ。ケイ素には 4 つの結合手があるため、ポリシロキサンの基本構成単位は、 有機基がケイ素原子 1 個につき何個あるかで分類され、4 つに分けることができ る (Table 2-1)。

Table 2-1. Unit-structures of polysiloxanes

単位の名称	M 単位	D 単位	T 単位	Q単位
構造	R R-Si-O R	R O-Si-O R	R O-Si-O O 	-0-Si-0- 0 0

R = 有機基

シルセスキオキサン (silsesquioxane: SQ) とは 1946 年に初めて Scott によって 発見、単離された基本構成単位が T 単位であるポリシロキサンの総称である。¹



Figure 2-1. Structures of silsesquioxane.

SQ中のケイ素は3個の酸素と結合し、酸素は2個のケイ素と結合しているため、 その組成式は(RSiO_{3/2})_nとなり、この2分の3を示すラテン語の「セスキ(sesqui)」 が使われている。一般的に SQ は有機溶媒に可溶であり、強い Si-O 結合を有す るため熱的・力学的・化学的に安定である。加えて R に様々な機能性基を導入 することで多様な性質を付与することが可能であるため、すでに電子材料、レ ジスト、層間絶縁膜、光学材料、レジン、ゴムなど日常の生活の中で広く使わ れている。² SQ の主な構造には、ランダム構造、ラダー型構造、かご状構造な どがあり、最も一般的なものは T₈ケージを有するものである (Figure 2-1)。こ のようなかご状構造の SQ は、ナノサイズで剛直な骨格を有しているため、分子 スケールで構造を制御することが可能である。さらに、有機置換基や合成条件 によっては、不完全に縮合したシラノール基を有するかご状オリゴマーを合成 することができる。こうした不完全縮合かご構造のオリゴマーは、シリカ表面 との構造の類似性が指摘されており、³ いわばシリカ表面の一部を切り出して有 機溶媒に可溶化した分子であるといえる。



Scheme 2-1. Photo-assisted catalytic oxidation of cyclohexane.

catalyst	alcohol / ratio	ketone / ratio	total TON
$\begin{array}{c} c_{y} & 0 \\ 0 - Si \\ c_{y} & -Si \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ $	165	91	20
$VO(acac)_2$	16	10	2.0
$V_2O_5 / SiO_2^{\ b}$	8.5	trace	0.3

Table 2-2. Photo-assisted catalytic oxidation of cyclohexane^{*a*}

^aCatalyst 13 µmol. Cyclohexane 20 cm³, O₂ 1 atm, at 305 K. ^bV 6.7 mol%, 25 mg.

そのため SQ はシリカ担持型触媒⁴や不均一系触媒反応⁵の前駆体モデル化合物としても研究されている。例えばバナジウム含有 SQ のシクロペンチル誘導体は、アルカンの光酸化反応に対して触媒活性を示すことが報告されているが、 VO(acac)₂などの他のバナジウム錯体を上回る活性を示しており SQ 担持型触媒に特有の活性効果があることが示されている。またこの反応はシリカ担持型酸 化バナジウム触媒でも進行することが報告されている(Scheme 2-1, Table 2-2)。 ⁶ つまり、これらの結果は SQ 担持型触媒が特有の効果により選択性や反応効率 の向上が期待されるだけなく、シリカ担持型触媒のモデル触媒としても機能す ることを示している。

一方で我々のグループではこれまでに、[2+2]光付加環化反応の立体制御について系統的に研究を行ってきており、均一系の反応でメントール誘導体が補助 基として有効であることを報告している。⁷特にメトキシナフチルメントール誘 導体を補助基として用いた場合は96% de の高い選択性を達している。⁸しかし ながら、より大きなスケールで反応を行う場合、さらなる高効率立体選択反応 が求められている。

b) 目的

そこで本章ではシリカ表面のモデル化合物としても知られており、³ 有機溶媒 にも可溶な² SQ に担持したメンチル補助基を合成し、溶液中でのエチレンとの ジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応を行い、本反応における SQ の有用性 を評価することとした。さらに本目的が達成されれば、本反応はより簡単な濾 過のみで生成物が分けられる固一液反応への展開が示唆されることになる。



2-2 シルセスキオキサン担持型メンチル補助基の合成

Scheme 2-2. Hydrosilylation of SQ with vinylsilane using platinum catalyst.

SQ上に有機官能基を導入する有効な方法として、Pt 触媒を用いたアルケンやアルキンの Si-H 部位へのヒドロシリル化反応が知られている(Scheme 2-2)。⁹

そこでまず始めに、従来のメンチル補助基にアルケニル基が導入された *p*-ア ルケニルフェニルメントール **5** を合成した (Scheme 2-3)。



Scheme 2-3. Synthesis of *p*-alkenyl phenyl menthol 5.

出発化合物の*p*-メトキシフェニルメントール 1 は、市販の(*R*)-(+)-pulegone を 原料として調製した。⁷1のアルコール部位を無水酢酸、DMAP とピリジンによ り保護し、その後、三臭化ホウ素による脱メチル化を行いフェノール体 2 を得 た。¹⁰ 続いて、2 と 11-ブロモウンデセン 3 を炭酸セシウム存在下で加熱攪拌し てアルケニル基を導入した。最後に、水酸化ナトリウムにより Ac 基の脱保護を 行い、*p*-アルケニルフェニルメントール **5** を合成した (80% in 4 steps)。¹H NMR における化合物 **5** の合成確認には、特にメンチル骨格の C-3 に結合している ¹H が Ac 基の脱保護によって低磁場シフトし 3.52 ppm (ddd, J = 10.1, 10.1, 4.3 Hz)に 観測されることで確認している。



Scheme 2-4. Synthesis of SQ supported chiral menthyl ester derivative 9.

つぎに、調整した 5 を用いて新規 SQ 担持型キラルメンチル補助基 7 の合成 とシクロヘキセノンカルボン酸 8 の導入を行った (Scheme 2-4)。市販のヒドロ シラン型 SQ (T₈) 6 に Pt 触媒を用いてシリル化反応を行い *p*-アルケニルフェニ ルメントール 5 を導入し 7 を得た。合成した 7 は¹H および ¹³C NMR で確認 を行った。特に¹H NMR ではメンチル上の芳香環の *o*-位、*m*-位のピークの積分 値を 2 としたときに、メンチル骨格の C-3 位の¹H が 8 および Si 上のメチル基の ¹H が 48 となることで補助基が 8 個導入されたことを確認している。このとき新 たに結合が形成された部位と C-3 は遠い位置にあるためケミカルシフトは 6 と 比べて殆ど変化は無い。また MALDI-TOFMS でも 8 個のキラルメントール補助 基が導入されていることを確認した。さらに元素分析でも目的化合物 7 を確認 している。最後に DIPC、DMAP を用いて、SQ 担持型キラルメントール 7 と光 反応で反応部位となる別途調整したシクロヘキセノンカルボン酸 8¹¹との縮合反 応を行い、目的化合物 9 を良好な収率で得た (74%)。9 についても 7 と同様に ¹H および ¹³C NMR と MALDI-TOFMAS および元素分析によって確認した。特に ¹H NMR では C-3 の ¹H が 3.51 ppm (ddd, *J* = 10.2, 10.2, 4.6 Hz) から 4.98 ppm (ddd, *J* = 10.5, 10.5, 4.5 Hz) にシフトしていることを確認した。また積分値からは Si 上のメチル基、芳香環、および C-3 位の ¹H の相対数からメンチル補助基が 8 個 存在していることを確認した。

2-3 ジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応への適応

2-3-1 生成物の de 値の決定方法と絶対立体配置の決定

生成物の de 値は ¹H NMR において 2.8 ppm および 3.0 ppm 付近に観測される シクロヘキセノン環のα位のプロトンの積分値の比率によって決定した。また主 生成物の絶対立体配置は、補助基法によって高ジアステレオ選択的に得られた 光学的に純粋な四員環化合物の X 線結晶構造解析によって決定した化合物 ¹² か ら誘導される標品とこれと比較することで行った。

2-3-2 ジアステレオ選択性の評価

合成した 9 を用いて、エチレン 11 とのジアステレオ選択的[2+2]光付加環化 反応における立体選択性評価を行った。比較のため、既知の *p*-メトキシフェニ ルメンチル誘導体 10 の反応結果を併記した。また基質の濃度は反応部位の数 を基に換算して等しくなるように9は6 mM、10は50 mM で行った。



Scheme 2-5. Effect of solvent on diastereoselective [2+2] photocycloaddition of **9** or **10** with ethylene.

a) エチレンとのジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応における溶媒効果

合成した 9 を用いて-78 ℃における溶媒効果を検討した (Scheme 2-5, Table 2-3)。ジアステレオ選択性は基質の立体配座に起因し、stacked構造をとること でキラル補助基上の芳香環が反応面の一方を遮蔽して、選択性を誘導している ことがわかっている。¹³ methylcyclohexane (MCH)、CH₂Cl₂、toluene中で行った検 討では、対応する既知のp-メトキシフェニルメントール 10 (entry 4-5) とほぼ 同様の傾向を示し、低極性溶媒中でより高いde値が観測された (entry 1-3)。こ れは低極性溶媒中では、シクロヘキセノン部位のC=Oとキラル補助基上の芳香 環の静電的相互作用が強められたためであると考えられる。特筆すべきことに、 9 を用いた場合トルエン中で最も高いジアステレオ選択性が示された (entry 2)。 各溶媒の25 ℃における誘電率(ε)は最も極性の高いCH₂Cl₂で8.9、次いでtoluene が2.4、最も小さなMCHが2.1であることから、他の結果と比べて9を用いた toluene中の結果が特異的であることがわかる。すなわち基底状態とは異なる、 励起状態での基質とトルエンの求引相互作用があることが示唆される。これま でにこのような芳香族溶媒とフェニル骨格を有する基質とのエキシプレックス 形成を実証している例はないものの、我々のグループでは、8位にナフチル基を 有するメントール誘導体をキラル補助基として用いた場合、ナフタレン誘導体 を添加物として加えることでエキシプレックスを形成し、de値が向上すること を報告している。12 これはシクロヘキセノンカルボン酸 8 とナフチルメントー ル誘導体のエキシプレックス発光を観察することで確認をしている。今回の系 においてもこれと類似の現象が起こっていることが考えられる。また収率につ いて、SO担持型の 9 では、わずかに低下するものの、対応するメントール補助 基 10 とほぼ同程度の良好な値が得られている。以上の結果より、トルエンを 本反応系の最適溶媒とした。

entry	enone / mM	solvent	ε (25)	yield / % ^a	de / % b
1	9 / 6	MCH	2.1^{c}	83	71
2		toluene	2.4^d	84	80
3		CH_2Cl_2	8.9^d	85	54
4	10 / 50	MCH	2.1^{c}	96	81
5		toluene	2.4^{d}	99	75
6		CH_2Cl_2	8.9^d	95	50

Table 2-3. Comparison between **9** and **10** of the diastereoselective [2+2] photocycloaddition

^{*a*}Isolated yield. ^{*b*}Determined by ¹H NMR. ^{*c*}Ref. 14. ^{*d*}Ref. 15.

b) エチレンとのジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応における温度効果



Scheme 2-6. Effect of temperatures on diastereoselective [2+2] photocycloaddition of **9** or **10** with ethylene.

entry	enone / mM	T / °C	yield / % ^a	de / % b
1	9 / 6	- 20	90	49
2		- 40	85	63
3		- 60	88	77
4		- 78	84	80
5	10 / 50	- 20	99	47
6		- 40	98	60
7		- 60	92	69
8		- 78	99	75

Table 2-4. Effect of temperatures on diastereoselective [2+2] photocycloaddition of **9** or **10** with ethylene in toluene

^{*a*}Isolated yield. ^{*b*}Determined by ¹H NMR.

続いてトルエン溶媒中における温度効果について検討した (Scheme 2-6, Table 2-4) 。これまでの知見では、基質は低温条件であるほど面選択性が制御された stacked 構造を優先的に形成し、高いジアステレオ選択性を示すことが分かって いる。これは主生成物を与える s-*trans* 配座が最も熱力学的に安定であるため、

低温条件にすることによって s-trans 配座の比率を高めることが可能になるためである。¹² 実際に 10 では反応温度の低下に伴い選択性の向上が示されている(entry 5-8)。同様に 9 でも同じ傾向が観測され、反応温度の低下と共にジアステレオ選択性の向上が示された(entry 1-4)。以上より、本反応の最適温度を-78℃とした。

c) キラル補助基の脱離検討

SQ 上でのジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応で得られたビシクロ体は ¹H NMR により de 値を決定していた。しかし、SQ 1 分子に反応点が 8 個存在す るため、この状態での ¹H NMR による de 値の決定は不十分な可能性がある。そ のためビシクロ体を脱離しての選択性の評価を行った。また合成化学的な利便 性を示すためにも、キラル補助基の回収を検討した (Scheme 2-7)。



Scheme 2-7. Evaluation of enantiomeric excess value of 14.

80% de で得られたジアステレオマー12を塩基として tert-ブトキシカリウムを 用いた加水分解により、13の脱離切り出しを行った。その後、TMS ジアゾメタ ンを用いてメチルエステル化を行いビシクロ体 14 を 2 段階収率 30%、79% エ ナンチオマー過剰率 (ee) で得た。12 の de 値と 14 の ee 値がほぼ同じ値を示し たことから、これまでのジアステレオ選択性の評価は妥当であることが示され た。また光学純度を保ったまま脱離が行えることを示した。一方、塩基による 脱離後の SQ 担持型キラルメントール補助基 7 の回収はできなかった。これは塩 基により SQ 本体の Si-O 結合が切れてしまったものと考えられる。改善策とし てより温和な塩基条件で加水分解を行うことで、SQの分解を防ぐ方法が考えられる。また結合開裂が起こっていると考えられるSQの頂点部位に導入している-OSiMe₂-により嵩高い置換基を導入することで分解を抑制できる可能性が考えられる。

2-3-3 分光学的考察

新規 SQ 担持型メンチルエステルシクロヘキセノンカルボン酸 9 と既知の p-メトキシフェニルメンチルシクロヘキセノンカルボン酸10の溶液中での挙動を 比較・考察するため、UV および CD スペクトルを測定した(Figure 2-2)。これ までに我々のグループでは、CD スペクトルを用いた不斉誘導機構の解明を行っ ており、基質は溶液中でもジアステレオ選択性を発現する stacked 構造をとって おり、特に s-trans 配座が優先的に存在することを報告している。¹² Figure 2-2 上 段において、赤線で示した今回新たに合成した SQ 担持型の 9 は既知 10 の CD および UV スペクトル(青線)とほぼ同様の形状を示している。このことから SO担持型の9も溶液中では10と同様のs-trans配座をとっていることがわかり、 類似の不斉誘導メカニズムで進行していることが示唆された。一方、SQ 担持型 9の CD および UV スペクトルは1分子内に8個のメンチル部位を有するため、 同濃度の条件では10と比べて8倍の強度が観測されることが予想されたが、実 際には極大値を持つ 227 nm において 5.7 倍程度の CD 強度であり、UV 吸収スペ クトルについても $\epsilon_9 = 116370 \text{ (mol}^{-1} \text{L cm}^{-1})$ に対して、 $\epsilon_{10} = 20675 \text{ (mol}^{-1} \text{L cm}^{-1})$ で あり約 5.6 倍の強度が観測されるにとどまった。これはキラル補助基 10 を SO に担持させるために、芳香環上のメトキシ基を長鎖アルケニル誘導体に置換し たため芳香環への電子供与能が下がり、補助基自体の UV 吸収が変化したため であると考える。このため9のCDおよびUVスペクトルにおいて260-300 nm 付近では10では観測されない新たなピークも観測されている。



Figure 2-2. CD spectra (A) and UV/vis spectra (B) of **9** (1.0×10^{-5} M; red line) and **10** (1.0×10^{-5} M; blue line) in methylcyclohexane at room temperature.

2-4 小括

以上より本章では、入手容易なヒドロシラン型 SQ6 と、p-アルケニルフェニ ルメントール 5 の Pt 触媒を用いたヒドロシリル化によって高収率 (85%) で新 規 SQ 担持型メントール補助基 7 を合成した。7 にシクロヘキセノンカルボン 酸 8 を導入した 9 のエチレンとのジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応で は高い立体選択性を示すことを見出した。特にトルエン溶媒中では、キラル補 助基上の芳香環とトルエンとの特異な吸引相互作用により遮蔽能が増大しジア ステレオ選択性が向上することを示した。9 は対応する p-メトキシフェニルメン チル誘導体 10 と同程度の収率および選択性を与えたことから、本反応において SQ の利用が有効であることを明らかにした。この結果は、本反応の固相反応へ の応用の可能性を示す結果となる。

2-5 実験項

a) 各種装置類

NMR

測定機器 JEOL JNM-ECP500, JEOL JNM-ECP600NK 標準 ¹H NMR CDCl₃-CHCl₃、CDCl₃-TMS (internal standard) ¹³C NMR CDCl₃-CHCl₃

MALDI TOFMS

Bruker Daltonics Autoflex II

GC

測定機器 Hitachi G-3500 カラム GL Science InertCap CHIRAMIX 記録装置 HITACHI D-2500

リサイクル HPLC

測定機器	Japan Analytical Industry Co. LTD. LC-908
記録装置	Japan Analytical Industry Co. LTD. SS-205F2

IR

測定機器 JASCO FTIR-420

OR

測定機器 JASCO DIP-1000

UV

測定機器 JASCO V-630 / quartz cell (10 mm thickness)

CD

測定機器 JASCO J-725 セル quartz cell (10 mm thickness)

Anal.(元素分析) 測定機器 Perkin Elmer 2400II CHNS/O

光源 HALOS 500 W high pressure Hg UV lamp



Figure 2-3. Emission spectrum of high pressure Hg lamp.¹⁶

シリカゲル

Merck Silicagel 60 (球状: 40-63 µm)

TLC

Merck 60 F254

UV ランプ(254 nm) 照射

呈色試薬:リンモリブデン酸セリウム(エタノール溶液)、ニンヒドリン(酢酸 /ブタノール溶液)、アニスアルデヒド(酢酸/硫酸/エタノール溶液)

b) 試薬および溶媒

各種試薬はアルドリッチ、和光純薬、東京化成、関東化学、ナカライテスクから購入したものを用いた。テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエンの脱水溶媒は関東化学、和光純薬、ナカライテスクから購入したものを用いた。また光反応溶媒には分光測定用の等級を用いた。 (-)-8-[(*p*-Methoxy)phenyl]menthol 1 は市販の(*R*)-(+)-pulegone から既に報告されている方法により調製した。¹³ 続く 2 級アルコールの保護と三臭化ホウ素による脱メチル化は、我々のグループで既に報告した方法により調製した。¹⁰ 2-5-1 シルセスキオキサン担持型キラルメントール補助基の合成

p-アルケニルフェニルメンチルアセテート 4



窒素雰囲気下、メンチルアセテート2(435 mg, 1.5 mmol)、炭酸セシウム(1950 mg, 6.0 mmol)、11-ブロモウンデセン3(0.7 mL, 3.0 mmol)をN, N-ジメチルホルムアミド(DMF, 20.0 mL)に溶解し80℃で3時間攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した後、有機層を飽和食塩水で洗浄した。有機層を、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過した後、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィ(酢酸エチル/ヘキサン=1/9)により精製することで p-アルケニルフェニルメンチルアセテート4(598 mg, 90%)を無色油状物として得た。

¹H NMR (CDCl₃, ppm) δ 7.17 (2H, d, *J* = 8.6 Hz), 6.81 (2H, d, *J* = 8.6 Hz), 5.85-5.77 (1H, m), 4.99 (1H, dd, *J* = 17.4, 1.5 Hz), 4.93 (1H, dd, *J* = 9.8, 1.5 Hz), 4.78 (1H, ddd, *J* = 10.5, 10.5, 4.7 Hz), 3.92 (2H, t, *J* = 6.4 Hz), 2.05-2.03 (2H, m), 1.94-1.91 (1H, m), 1.87-1.85 (1H, m), 1.76-1.74 (2H, m), 1.67-1.64 (2H, m), 1.62 (3H, s), 1.43-1.38 (7H, m), 1.29 (9H, m), 1.19 (3H, s), 1.09-1.04 (1H, m), 0.96-0.93 (1H, m), 0.86 (3H, d, *J* = 6.7 Hz), 0.83-0.80 (1H, m); ¹³C NMR (CDCl₃, ppm) δ 143.44, 139.14, 126.27 (2C), 114.14, 113.80 (2C), 74.12, 67.89, 50.42, 41.80, 39.07, 34.56, 33.80, 31.27, 29.52, 29.42, 29.39, 29.35, 29.11, 28.91, 28.75, 28.16, 27.86, 26.61, 26.06, 25.40, 21.80, 21.29.

p-アルケニルフェニルメントール 5



窒素雰囲気下、*p*-アルケニルフェニルメンチルアセテート 4(1.72 g, 3.9 mmol) と水酸化ナトリウム水溶液 (0.78 g, 19.5 mmol)をイソプロピルアルコール (80 mL) に溶解し 80 ℃ で 5 時間攪拌した。反応混合物に 1 N 塩酸を加え、酢酸エ チルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥、 濾過した後、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィ (酢酸エ チル/ヘキサン = 1 / 9) により精製することで *p*-アルケニルフェニルメントール 5(1.48 g, 95%) を無色油状物として得た。

¹H NMR (CDCl₃, ppm) δ 7.30 (2H, d, *J* = 8.6 Hz), 6.85 (2H, d, *J* = 8.6 Hz), 5.86-5.78 (1H, m), 4.99 (1H, dd, *J* = 17.0, 2.3 Hz), 4.93 (1H, dd, *J* = 10.5, 2.3 Hz), 3.92 (2H, t, *J* = 6.4 Hz), 3.52 (1H, ddd, *J* = 10.1, 10.1, 4.3 Hz), 2.05-2.03 (2H, m), 1.84-1.83 (1H, m), 1.77-1.74 (3H, m), 1.68-1.65 (2H, m), 1.56 (1H, brs), 1.44-1.41 (3H, m), 1.38 (3H, s), 1.36-1.28 (9H, m), 1.26 (3H, s), 1.05-1.03 (2H, m), 0.96-0.86 (1H, m), 0.88 (3H, d, *J* = 6.7 Hz), 0.86-0.80 (1H, m); ¹³C NMR (CDCl₃, ppm) δ 146.87, 139.24, 126.74 (2C), 114.36 (2C), 112.05, 72.92, 67.88, 54.12, 45.15, 39.01, 35.18, 34.91, 33.81, 31.45, 29.51, 29.45, 29.42, 29.37, 29.31, 29.11, 28.91, 26.48, 26.40, 26.06, 22.01; $[\alpha]^{24}_{\text{D}} = -7.4$ (c = 0.9, MeOH).

SQ 担持型キラルメントール補助基 7



窒素雰囲気下、ヒドロシラン型 SQ (T₈) **6** (100 mg, 0.1 mmol)、p-アルケニルフ エニルメントール **5** (400 mg, 1.0 mmol)、白金触媒 (Pt(dvs); 74 µL, 0.005 mmol) をトルエン (10 mL) に溶解し室温で 24 時間撹拌した。反応混合物をフロリジル で濾過した後、リサイクル分取 HPLC (クロロホルム) により精製することで SQ 担持型キラルメントール補助基 **7** (308 mg, 73%) を無色油状物として得た。 IR (neat, cm⁻¹) 3551, 2921, 1511, 1455, 1250, 1183, 1097, 831, 558; ¹H NMR (CDCl₃, ppm) δ 7.29 (16H, d, J = 8.6 Hz), 6.84 (16H, d, J = 8.6 Hz), 3.90 (16H, t, J = 6.7 Hz), 3.51 (8H, ddd, J = 10.2, 10.2, 4.6 Hz), 1.88-1.79 (8H, m), 1.79-1.70 (24H, m), 1.70-1.58 (16H, m), 1.39-1.24 (192H, m), 1.05-1.00 (8H, m), 0.90-0.85 (40H, m), 0.59 (16H, t, J= 7.6 Hz), 0.12 (48H, m); ¹³C NMR (CDCl₃, ppm) δ 157.13 (8C), 142.80 (8C), 126.71 (16C), 114.30 (16C), 72.87 (8C), 67.85 (8C), 54.06 (8C), 45.16 (8C), 39.00 (8C), 34.89 (8C), 29.35 (8C), 31.43 (8C), 29.73 (8C), 29.71 (8C), 22.97 (8C), 22.00 (8C), 17.69 (8C), -0.03 (8C), -0.34 (16C); MALDI-TOF MS (m/z): 4243.3 (M + Na)⁺; Anal. Calcd for C₂₃₂H₄₀₈O₃₆Si₁₆: C, 65.98; H, 9.74. Found: C, 64.79; H, 9.69. SQ担持型キラルメンチルシクロヘキセノンカルボン酸9



窒素雰囲気下、SQ担持型キラルメントール補助基 7 (41 mg, 0.01 mmol)、シク ロヘキセノンカルボン酸 8 (14.0 mg, 0.10 mmol)、ジイソプロピルカルボジイミ ド (DIPC; 371 mg, 0.24 mmol)、N, N-ジメチル-4-アミノピリジン (DMAP; 9 mg, 0.064 mmol) をジクロロメタン (5 mL) に溶解し、室温で12時間撹拌した。反応 混合物をリサイクル分取HPLC (クロロホルム) により精製することでSQ担持型 キラルメンチルシクロヘキセノンカルボン酸 9 (39 mg, 74%) を無色油状物とし て得た。

IR (neat, cm⁻¹) 2923, 2853, 1711, 1685, 1512, 1456, 1252, 1225, 1184, 1093, 830, 788, 556; ¹H NMR (CDCl₃, ppm) δ 7.12 (16H, d, *J* = 8.6 Hz), 6.71 (16H, d, *J* = 8.6 Hz), 6.23 (8H, s), 4.98 (8H, ddd, *J* = 10.5, 10.5, 4.5 Hz), 3.81 (16H, t, *J* = 6.7 Hz), 2.38-2.20 (24H, m), 2.14-2.13 (8H, m), 2.06-2.01 (8H, m), 1.89-1.84 (32H, m), 1.72-1.70 (24H, m), 1.47-1.12 (192H, m), 1.01-0.95 (16H, m), 0.88 (24H, d, *J* = 6.7 Hz), 0.59 (16H, t, *J* = 7.6 Hz), 0.12 (48H, s); ¹³C NMR (CDCl₃, ppm) δ 200.15 (8C), 165.29 (8C), 156.58 (8C), 148.77 (8C), 143.36 (8C), 132.32 (8C), 126.14 (16C), 113.64 (16C), 74.94 (8C), 67.65 (8C), 50.43 (8C), 41.74 (8C), 38.81 (8C), 37.50 (8C), 29.57 (8C), 29.47 (8C), 21.28 (8C), 29.77 (8C), 29.74 (8C), 29.70 (8C), 29.65 (8C), 29.57 (8C), 29.47 (8C), 26.32 (8C), 26.19 (8C), 24.35 (8C), 23.54 (8C), 23.00 (8C), 21.90 (8C), 21.76 (8C), 17.70 (8C), -0.02 (8C), -0.34 (16C); MALDI-TOF MS (*m*/*z*): 5223.5 (M + Na)⁺, Anal. Calcd for C₂₈₈H₄₅₆O₅₂Si₁₆: C, 66.52; H, 8.84. Found: C, 66.45; H, 8.77; [α]²²_D = -286.2 (c = 0.9, MeOH).

2-5-2 SQ 担持型メンチルシクロヘキセノンカルボン酸 9 とエチレン 11 の ジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応



Pyrex 試験管に入れた SQ 担持型キラルメンチルシクロへキセノンカルボン酸 9 (0.008 mmol, 6 mM) を室温で5分間エチレン 11 をバブリンブした。500 W 高 圧水銀灯に水冷用二重管を装着し、その上から基質 9 と過剰量¹⁷のエチレン 11 が溶解した反応溶液の入った試験管をくくり付けた。冷却装置を任意の温度に 設定し、エチレンバルーンを付けて 2 時間光照射した。反応溶媒を減圧留去す ると無色油状の粗生成物が得られた。

¹H NMR (CDCl₃, ppm) δ 7.04 (16H, d, *J* = 8.5 Hz), 6.99 (5H, d, *J* = 8.5 Hz), 6.66 (16H, d, *J* = 8.5 Hz), 6.59 (5H, d, *J* = 8.5 Hz), 4.90 (8H, m), 3.76 (16H, m), 3.69 (5H, m), 2.95 (8H, m), 2.82 (3H, m), 2.39 (8H, m), 2.24 (16H, m), 2.11 (16H, m), 2.02-1.81 (48H, m), 1.78-1.72 (16H, m) 1.69-1.65 (8H, m), 1.57 (16H, m), 1.43 (24H, s), 1.32 (144H, m), 1.19 (24H, s) 1.00 (16H, m), 0.84 (32H, m), 0.59 (16H, m), 0.12 (48H, s); ¹³C NMR (CDCl₃, ppm) δ 212.92, 175.57, 175.37, 157.12, 157.01, 143.36, 143.24, 126.66, 114.15, 114.10, 75.70, 75.61, 68.16, 68.14, 50.41, 50.32, 48.76, 48.73, 46.22, 46.11, 42.16, 42.04, 39.73, 39.68, 39.21, 39.18, 34.79, 34.76, 33.85, 31.63, 31.61, 30.67, 30.13, 30.10, 30.06, 30.03, 29.87, 29.80, 29.76, 28.76, 28.54, 27.68, 27.31, 27.26, 27.03, 26.83, 26.48, 23.32, 22.21, 21.69, 21.44, 21.19, 21.04, 18.03, 0.32 (These NMR spectra were measured as mixture product of major isomer and minor isomer.); MALDI-TOF MS (*m*/*z*): 5446.6 (M + Na)⁺.


ジアステレオマー混合物 12 (109 mg, 0.02 mmol)、1 M tert-ブトキシカリウム水 溶液 (0.4 mL) をジメチルスルホキシド (DMSO; 10 mL) に溶解し、3 時間加熱 還流した。反応混合物から DMSO を減圧留去後、ジエチルエーテルを加え、1 N 塩酸で抽出した。水層を集め水酸化ナトリウムで塩基性にした後再びジエチル エーテルで抽出し、集めた有機層を飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウムで乾 燥後、溶媒を減圧留去した。続いて粗生成物をベンゼン/メタノール = 1/1 に溶 解し、TMS ジアゾメタン 2 M ジエチルエーテル溶液 (0.6 mL) を加え、室温で 撹拌した。溶媒を減圧留去後、カラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサ ン = 1/9) で精製した。

IR (neat, cm⁻¹) 2952, 1729, 1237.; ¹H NMR (CDCl₃, ppm) δ 3.72 (3H, s), 3.28 (1H, t, J = 9.15 Hz), 2.25-2.22 (4H, m), 2.18-1.80 (6H, m); ¹³C NMR (CDCl₃, ppm) δ 212.2, 176.4, 52.3, 48.5, 46.4, 39.0, 30.6, 28.8, 21.3, 21.0.

2-5-4 NMR











R

R

R

Photoadducts (diastereomixture of **12**, Table 2-4. Entry4)



参考文献

- 1. Scott, D. D. J. Am. Chem. Soc. 1946, 68, 356-358.
- 2. a) R. H. Baney, M. Itoh, A. Sakakibara, T. Suzuki, *Chem. Rev.* 1995, 95, 1409-1430.
 b) P. G. Harrison, *J. Organomet. Chem.* 1997, 542, 141-183.
- a) Feher, F. J.; Newman, D. A.; Walzer, J. F. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1741-1748. b) Feher, F. J.; Budzichowski. T. A.; Rahimian, K.; Ziller, J. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 3859-3866.
- 4. Contreras-Torres, F. F.; Basiuk, V. A. J. Phys. Chem. A. 2006, 110, 7431-7440.
- a) Maschmeyer, T.; Klunduk, M. C.; Martin, C. M.; Shephard, D. S.; Thomas, J. M.; Johnson, B. F. G. *Chem. Commun.* **1997**, 1847-1848. b) Solans-Monfort, X.; Filhol, J. S.; Copéret, C.; Eisenstein, O. *New J. Chem.* **2006**, *30*, 842-850.
- a) Wada, K.; Nakashita, M.; Yamamoto, A.; Wada, H.; Mitsudo, T. *Chem. Lett.* 1997, 1209-1210.
 b) Wada, K.; Nakashita, M.; Yamamoto, A.; Wada, H.; Mitsudo, T. *Res. Chem. Intermed.* 1998, 24, 515-527.
- Tsutsumi, K.; Endou, K.; Furutani, A.; Ikki, T.; Nakano, H.; Shintani, T.; Morimoto, T.; Kakiuchi, K. *Chirality* 2003, *15*, 504-509.
- Inhülsen, I.; Akiyama, N.; Tsutsumi, K.; Nishiyama, Y.; Kakiuchi, K. *Tetrahedron* 2013, 69, 782-790.
- Wada, K; Watanabe, N.; Yamada, K.; Kondo, T.; Mitsudo, T. *Chem. Commun.* 2005, 95-97.
- Nishiyama, Y.; Shibata, M.; Ishii, T.; Morimoto, T.; Tanimoto, H.; Tsutsumi, K.; Kakiuchi, K. *Molecules* **2013**, *18* (2), 1626-1637.
- 11. Lange, G. L.; Decicco, C.; Lee, M. Tetrahedron Lett. 1987, 28, 2833-2836.
- 12. Tsutsumi, K.; Nakano, H.; Furutani, A.; Endou, K.; Merpuge, A. Shintani, T.; Morimoto, T.; Kakiuchi, K. *J. Org. Chem.* **2004**, *69*, 785-789. Measurement was made on a Rigaku RZXIS-PAPID Imaging Plate diffractometer with Mo K α radiation at 296 K. C29H36O3, colorless crystal (0.25 x 0.25 x 0.17 mm), orthorhombic, space group $P2_12_12_1$ (#19), Z = 4, a = 11.0801(9) Å, V = 2492.2(4) Å³, $\rho_{calcd} = 1.153$ g cm⁻³, Of 18 945 reflections up to 2 θ = 55.0 °, 3221 were independent ($R_{int} = 0.055$) and 3218 with $I > 2\sigma$ (I). The structure was sloved

were independent ($R_{int} = 0.055$) and 3218 with $I > 2\sigma(I)$. The structure was sloved and refined with full matrix against all F^2 data. Hydrogen atoms were calculated in "riding" positions. wR = 0.088 and R = 0.071.

- Tsutsumi, K.; Yanagisawa, Y.; Furutani, A.; Morimoto, T.; Kakiuchi, K.; Wada, T.; Mori, T.; Yoshihisa, I. *Chem. Eur. J.* **2010**, *16*, 7448-7455.
- 14. Williams, J. W. J. Am. Chem. Soc. 1930, 52, 1831-1837.
- 15. Riddick, J. A.; Sakano, T. K. Organic Solvents physical properties and methods of purification fourth edition, John Willy & Sons Inc., **1986**.
- 16. ウシオ電機株式会社 HP, http://www.ushio.co.jp.
- a) Kishor, R.; Padmanabhan, S.; Sarma, K. R.; Patel, V.; Sharma, S.; Parikh, P. A. J. Appl. Poly. Sci. 2011, 122, 2646-2652. b) Lee, L.; Shin, R.; Hsin-jung, O.; Lee, T.; Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, 6977-6958.

第3章 キラルテンプレート法によるエナンチオ選択的[2+2]光付加環化反応

3-1 序論

a) 背景

これまでに分子間[2+2]光付加環化反応において、メントール誘導体がキラル 補助基として有効であることを見出している。この方法は最小オレフィンであ るエチレンをカップリングパートナーとして用いた場合でも、高いジアステレ オ選択性を与えることが示されており、汎用性が高く非常に有効な方法の一つ であると言える。しかしながら、この方法では反応前に補助基を導入し、反応 終了後には補助基を外す必要があるため時間的・収率的損失が伴っていた。こ のような観点から、これら余分な段階を必要としないエナンチオ選択的な反応 の開発が求められている。

エナンチオ選択性の誘導方法はいくつかあり、中でもホスト分子の空洞内部 を不斉反応場とする手法は広く知られている。¹これまでに我々のグループでも、 シクロデキストリンと基質であるシクロヘキセノンカルボン酸の疎水性相互作 用を用いて超分子錯体を形成し、シクロデキストリンの不斉空孔内部を反応場 としたエチレンとの[2+2]光付加環化反応の不斉誘導を報告している。²しかしな がら、この方法では懸濁溶液中で25時間もの反応時間を要し、収率12%、2% ee であり、また固-気反応でも60時間の反応時間でわずか収率5%、6% ee であっ たため効率の良い方法であるとは言い難い (Scheme 3-1)。



Scheme 3-1. Enantioselective [2+2] photocycloaddition of cyclohexenone-cyclodextrin complex with ethylene.

また別の不斉誘導の方法として、三次元的に規則正しく配列された結晶格子 空間を反応場とした固相光反応も古くから研究されている。³しかしながら、こ の様なトポケミカル反応は高い立体選択性を与えるものの、固体であるため光 の透過効率が悪く長時間の光照射を必要する。さらに二量化反応および類似の 二分子間反応に関するものがほとんどであった。⁴一方、Sakamotoらは、このト ポケミカル反応を液相反応に応用することで、水素化反応を含む 2 段階のワン ポット反応に展開し、異なる 2 分子間のエナンチオ選択的[2+2]光付加環化反応 を報告している(Scheme 3-2)。⁵



Scheme 3-2. Two-step asymmetric reaction involving hydrogenation and intermolecular photocycloaddition using the frozen chirality generated by spontaneous crystallization.

この方法は、軸不斉を有するキラル結晶を低温溶液に溶解させることで、溶 液中でもキラルな分子配座を保持し、キラルメモリーとして利用している。し かしながら、この方法も有機結晶の調製が必要である点は変わらず、依然とし て効率の良い方法であるとは言い難い。

さらに別の方法として、Bach らは溶液中での分子間エナンチオ選択的[2+2]光 付加環化反応においてキラルアミド化合物を鋳型分子として用いたキラルテン プレート法を報告している(Scheme 3-3)。⁶



Scheme 3-3. Enantioselective intermolecular [2+2] photocycloaddition using the chiral amide template.

この方法は、基質とテンプレートの会合に非共有結合性の水素結合を用いて いるため従来の方法のように補助基の導入や除去、キラル結晶の調製が必要な く、基質とテンプレートを反応系中に共存させるだけで良い。また反応終了後 は簡単な分液操作やカラムクロマトグラフィーによる精製のみで純粋な目的化 合物が得られるため非常に有用である。以後、テンプレート法を用いた不斉[2+2] 光付加環化反応の報告がいくつかなされているものの、用いられた基質はいず れも嵩高く特殊なオレフィンのみであり、汎用性の点で課題が残されている。⁷

b) 目的

本章ではこのような背景の下、基質適応範囲が広く、効率的なエナンチオ選 択的[2+2]光付加環化反応を開発することを目的とした。

我々の研究グループで系統的に研究されてきた、メントール誘導体をキラル 補助基として用いる立体制御方法は、補助基上の芳香環で反応面の一方を遮蔽 することによって達成されている (Scheme 3-4)。⁸ この方法は最も小さなオレフ ィンであるエチレンを用いた場合でも 96% de を与え、非常に高い面選択能を有 している。⁹ そこで、この高い不斉発現機構を元に本反応をテンプレート法に展 開することは、本章の目的である基質適応範囲が広く、効率的なエナンチオ選 択的[2+2]光付加環化反応の創成に非常に有効であると考える。



Scheme 3-4. Mechanism of asymmetric induction.

これまでの補助基法では基質とキラルメントール誘導体は共有結合であるエ ステル結合で繋がれており、基質の α , β -不飽和ケトン部位と補助基上の芳香環が π - π 相互作用をすることで、望みの stacked 構造を形成していた (Figure 3-1, a)。 本研究では、この共有結合を非共有結合性の相互作用に換えることで、基質と テンプレートであるメントール誘導体を会合させ、さらに同様のπ-π相互作用に よって類似の stacked 構造を形成させ不斉誘導を行うものである (Figure 3-1, b)。



Figure 3-1. Models for chiral photoreaction. (a) Covalent bond model. (b) Non-covalent bond model.

3-2 水素結合型キラルテンプレート

反応基質には補助基法で用いていたシクロヘキセノンカルボン酸8を用いた。 またキラルテンプレートには基質と最も単純な擬エステル結合を形成すること が期待されるアルコール体を用いることとした。キラルテンプレートとして用 いたメントール誘導体は、これまでに我々の研究グループで報告している方法 によって調整した。⁹また生成物の絶対立体配置は次のように決定した。まず補 助基法によって高ジアステレオ選択的に得られた生成物を再結晶により精製し、 得られた結晶 16 を X 線結晶構造解析により光付加体の絶対立体配置を決定し た。¹⁰ついで、この構造既知の化合物 16 を加水分解して得られたカルボン酸 13 をメチルエステル化した化合物 14 を標品として用い、生成物の絶対立体配 置を決定するとともにテンプレートを完全に除去した状態で全ての反応のエナ ンチオ選択性の評価を行った (Scheme 3-5)。



Scheme 3-5. Determined for the absolute configuration of photoadduct.

3-2-1. エナンチオ選択性の評価



Scheme 3-6. Enantioselective [2+2] photocycloaddition using chiral menthol derivatives as a template.

シクロヘキセノンカルボン酸8とエチレン11とのエナンチオ選択的[2+2]光付加環化反応における不斉誘導の評価を行った (Scheme 3-6)。

はじめにキラルテンプレートの C-8 の置換基効果と溶媒効果について検討を 行った (Table 3-1)。

			•
entry	R	solvent	<i>ee</i> / % ^{<i>b</i>}
1		CH_2Cl_2	0
2	MeO	toluene	0
	17a		
3		MCH	_c
4	MeO	CH_2Cl_2	2
5	17b	toluene	2
6		MeCN	1

Table 3-1. Effect of C-8 substituent and solvent on enantioselectivity^a

^{*a*} Reaction conditions; 50 mM of **8**, **17** (1 equiv), at -78 °C, Irradiated for 2 h (> 280 nm). ^{*b*} Error in *ee* upon GC analysis after methylation: < 1%. ^{*c*} No reaction, determined by ¹H NMR.

Entry 1,2ではメントール上の C-8 にフェニル骨格を有するキラルテンプレート 17a を用いたが、選択性は観測されなかった。これは遮蔽面積が小さく遮蔽 効果が小さいためであると考えられる。一方、entry 3-6 ではジアステレオ選択的 な反応で最も選択性の高かったナフタレン骨格を C-8 に有する 17b をキラルテンプレートとして用いた。entry 3 では同様にジアステレオ選択的反応で最も高い de 値を与えたメチルシクロへキサンを溶媒として用いたが基質の溶解性が低 く反応は進行しなかった。entry 4,5 ではジクロロメタンおよびトルエンを溶媒 として用いたところ、2% ee が観測された。しかし entry 6 で極性の高いアセトニトリルを溶媒として用いたところ、基質 8 とキラルテンプレート 17b の錯形 成が阻害されたと考えられ選択性はわずかに低下し、1% ee が観測された。以上 の結果より、17b をより適したキラルテンプレートとした。また最適溶媒はジクロロメタンおよびトルエンであるものの、補助基法において芳香族化合物の張り付き効果による、選択性の向上が報告されていることから¹⁰ 同様の効果を期待して、今後はトルエンで検討を行うことにした。

次にキラルテンプレート 17b の当量数と基質の濃度が選択性に及ぼす影響について検討した (Table 3-2)。

entry	concentration of 8 / mM	17b / equiv.	<i>ee</i> / % ^{<i>b</i>}
1	50	1	2
2	10	1	2
3	10	5	2
4	10	10	1
5	10	30	
6	1	1	2

Table 3-2. Effect of concentration of **8** and chiral template **17b** equivalents on enantioselectivity^a

^{*a*} Reaction conditions; at –78 °C, Irradiated for 2 h (> 280 nm).

^b Error in *ee* upon GC analysis after methylation: < 1%. ^c No reaction, determined by ¹H NMR.

Entry 1, 2, 6 では基質 8 の濃度について検討を行った。1-50 mM の範囲では選択性に変化は与えないことが示された。entry 2-5 ではキラルテンプレートの当量数の検討を行った。1-10 当量までは選択性にほとんど影響を与えなかったものの、30 当量を用いたときは反応が進行しなかった。これは、テンプレートが光を吸収し熱失活することにより基質の光吸収が妨げられたためであると考えられる。

3-2-2. 分光学的考察

反応溶液中の基質とキラルテンプレートの挙動を考察するため、エナンチオ 選択性が発現した濃度条件で UV スペクトルを測定した。トルエン溶媒中、室 温の測定結果を Figure 3-2 に示す。キラルテンプレート 17b と基質 8 の混合溶液 のスペクトル(赤、実線)からそれぞれの単独成分(8: 灰色、点線、17b: 黒、 破線)を差し引くと超分子錯体[8・17b]に由来する吸収スペクトル(青、実線) が 390 nm 以下に観測された。これにより、基質 8 とキラルテンプレート 17b が 錯体を形成していることが示された。しかしながら、この波長領域では超分子 錯体の吸収より 8 のみの吸収が圧倒的に大きいため高い ee 値が観測されなかっ たと考えられる。



Figure 3-2. UV spectra of [8], [17b], mixture of [8] and [17b], and [8 • 17b] complex under reaction conditions.

そこで、¹H NMR を用いた滴定実験により基質 8 の自己会合定数および[8・17b] の錯会合定数を算出した。今回の系では 8 に 1 つのカルボン酸、テンプレート 17b には 1 つの水酸基を有するため、1:1 錯体を形成すると考える。そこで下記 式を用いてカーブフィッティングを行い、錯会合定数を算出した。 (1 + m1 × fixed value + m1 × m0) - ((1 + m1 × fixed value + m1 × m0)² - 4 × m1 × m1 × m0 × fixed value)^{1/2}) × $\frac{m2}{2 \times m1 \times fixed value}$ このとき、m1 = 基質 8 の初期濃度(5 mM); m2 = 錯体形成が飽和したときのケミ カルシフトの差の値である。会合定数は基質 8 のオレフィンプロトンのシフト から算出した。その結果、8 の自己会合定数は $K_{[8.8]} = 747 \pm 203 \text{ M}^{-1}$ であること がわかった (Figure 3-3)。一方、8 と 17b の会合定数は $K_{[8.17b]} = 10 \pm 0.84 \text{ M}^{-1}$ であった (Figure 3-4)。このことから、反応系中では圧倒的に 8 の自己会合が優 先して存在していることが示唆される。この 8 の二量体では面選択性が発現で きないためラセミ体が多く生成されていたものと考えられる。



Figure 3-3. ¹H NMR titration experiment of **8** in $CDCl_3$ at room temperature and curve fitting.



Figure 3-4. ¹H NMR titration experiment of 17b in CDCl₃ at room temperature and curve fitting.

3-3 酸-塩基相互作用型キラルテンプレート

これまでの結果から、基質とキラルテンプレートの超分子錯体を形成させる には、COOH/OHの組み合わせの水素結合では会合能が低く不十分であることが わかった。これは、これまで用いていた水素結合が一般的に5-30 kJmol⁻¹である のに対し、高い選択性が達成されている共有結合では200-300 kJmol⁻¹であること からも明らかである。¹¹ そこでより強い非共有結合性の相互作用であるイオン 結合(50-200 kJmol⁻¹)¹¹ を用いることにした。そのため基質**8**のCOOHに対して、 テンプレートにNH₂を導入すれば酸-塩基相互作用によるより強力な立体制御が 可能になると考えた。また置換基効果と相互作用部位の影響について詳細な考 察が行えるよう、対応するジアステレオ選択反応で中程度の選択性を与えたC-8 にフェニル基を有するメンチル体を用いることとした。使用したフェニルメン チルテンプレートはKojima¹²およびWaldvogel¹³の方法を改良することで合成し、 その立体化学の決定は文献値との比較およびNOEによって確認した。

a) フェニルメンチルアミン 21 の合成

我々のグループで既に報告している方法でフェニルメントン体18を合成した。 ¹⁴18を塩化ヒドロキシルアンモニウム塩とピリジンでオキシム化した後、ナトリ ウム還元を行い、ジアステレオマー混合物の1級アミン体を調製した。直ちに、 塩化水素により塩化アンモニウム塩 20 に変換後、再結晶によって精製を行い その後、酸-塩基による分液操作で望みの立体のフェニルメンチルアミン 21 を 得た (Scheme 3-7)。C-3位の立体について、まず比旋光度について文献値との比 較を行った。21の合成はこれまでに2例の報告があり、それぞれクロロホルム中 22℃および20℃で-33.6と-26.9である。一方、今回合成した21はクロロホルム中 21℃で-28.1 が観測されている。



Scheme 3-7. Synthesis of 21.

さらに¹H NMR、¹³C NMR、dept (θ=90°, 135°)、2D-NMR (COSY, HMQC, HMBC)により各ピークの帰属を行った。特にH-3についてCOSYの結果をFigure 3-5に示す。H², H⁴, NH₂との相関が示され2.63 ppm (ddd, *J* = 10.5, 10.5, 4.0 Hz)のピークがH³として帰属された。またC-3の立体を決定するためにH³を照射したNOE 測定を行ったところ、C-8のMe基と5.8%、C-2エクアトリアルのHと4.8%、C-1 アキシャルのHと3.1%の強度で相関が観測された(Figure 3-6)。これよりにより C-3の立体化学を決定した。



Figure 3-5. 2D-NMR (COSY) spectrum of $\mathbf{21}$ in CDCl₃ at room temperature.



Figure 3-6. NOE spectrum of **21** in CDCl₃ at room temperature.

3-3-1. エナンチオ選択性の評価

合成したフェニルメンチルアミン 21 をキラルテンプレートとして、エナンチ オ選択的[2+2]光付加環化反応をおこなった (Scheme 3-8)。また比較のため、対 応する水素結合型キラルテンプレートであるフェニルメントール 22 と、21 の 前駆体であり水素受容体 (<u>NOH</u>)と水素供与体 (NO<u>H</u>) をともに持つオキシム体 19 をキラルテンプレートとして用いた反応も検討した。

Scheme 3-8. Enantioselective [2+2] photocycloaddition using acid-base intraction



•		
entry	chiral template	<i>ee</i> / % ^{<i>b</i>}
1	NH ₂ (21)	18
2	OH (22)	0
3	=NOH (19)	0

Table 3-3. Effect of C-3 substituent of 8-phenylmenthyl derivative on enantioselectivity^a

^{*a*} Reaction conditions; toluene, chiral template (5 equiv), at -78 °C, irradiated for 2 h (> 280 nm). ^{*b*} Error in *ee* upon GC analysis (InetrCap CHIRAMIX) after methylation: < 1%.

Table 3-3 に示す通りフェニルメンチルアミン 21 をキラルテンプレートとして 用いることで、これまでと比べて最も高い 18% ee が観測された (entry 1)。一方、 フェニルメントール 22 は予想通りエナンチオ選択性を与えなかった (entry 2) 。 このことから、基質 8 とテンプレートを十分に会合させるには C-3 にアミノ基 が必要であることが示された。またオキシム体 19 はプロトンドナー部位および プロトンアクセプター部位を持つだけでなく、8 の二量化を抑制してヘテロダイ マーを優先的に形成することが期待されるものの、¹⁵ ラセミ体を与えた (entry 3)。これは 19 の C-3 が平面性を持つ sp²炭素であることが原因と考えられる。 これより C-3 の立体化学の重要性が示された。以上より、フェニルメンチルア ミン 21 を本反応の最適テンプレートとした。ここで、強固な共有結合で繋がれ た対応するジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応が 55% de を与えることを 考慮すると、⁸ 非常に弱い非共有結合を用いて 18% ee を導いたことは有益な結 果であるといえる。またこの値が今後、本反応系における指標となる。

次に、溶媒効果について検討した。結果を Table 3-4 に示す。低極性溶媒中で は基質8のカルボン酸部位とキラルテンプレート21のアミン部位との酸-塩基相 互作用が促進されたと考えられ、エナンチオ選択性が向上した。一方、高極性 溶媒中では ee 値が低下する結果が得られた。これは8 および21 がそれぞれ溶媒 和され、錯体[8・21]の形成が阻害されたとためであると考えられる。これらの 反応結果を溶媒極性パラメータの一つである $E_{T}(30)$ の値¹⁶と比較した。他の溶 媒と比べて融点が高いため反応温度が高いアセトニトリルと、特異な挙動を示 したトルエンを除くと、 $E_{T}(30)$ の値と ee 値は非常に良い相関関係を示した (Figure 3-7)。トルエン中で著しく ee 値が向上した理由は、芳香族化合物である トルエンがテンプレート上の芳香環と吸引相互作用することで遮蔽能を向上さ せたことによると考えられる。この傾向は芳香族化合物の添加剤効果¹⁰および2 章の SQ 担持型メントール補助基を用いたジアステレオ選択的反応で得られた 結果と同様である。以上より、トルエンを本反応の最適溶媒とした。

ここで特異な溶媒効果を示したトルエン中での錯体挙動を考察するためにト ルエン-d₈を用いた滴定実験を行い、トルエン中での K_[8.21]の算出を試みた (Figure 3-8)。しかしながら、8のオレフィン上のHのNMR ピークはテンプレ ート21を加えることで観測できなくなった。同時に脂肪族領域の8由来の各ピ ークも複雑化しKの算出が行えなかった。このときの全ピークの積分値の和(全 積分値: 28)は21のプロトン数 (全積分値: 26)より大きく、8と21のプロトン 数の和 (全積分値: 34) よりも小さくなっている。 また 21 のアミノ基に由来する ピークは単独で測定した場合 0.4 ppm 付近に観測されるが、8 と混合することで 4.0 ppm 付近に低磁場シフトする。これは NH₂ が COOH と作用し NH₃⁺に変換さ れたためであると考えられる。17 さらに 21 を過剰に添加することで、次は NH3+ のピークが高磁場シフトした。これはメンチル上の芳香環の環電流効果を受け たものと考えられ NH3⁺は芳香環と重なった位置にあることが示された。以上の ことから、トルエン中の詳細な錯体 8・21 の構造は同定されないものの、少な くとも NH^{3⁺}を形成して、8 と 21 の非共有結合性部位が芳香環と重なった stacked 構造に類似した構造を有していることが示唆された。また水素結合のみが形成 される COOH と OH の組み合わせでは、より大きなナフチル骨格を遮蔽面にも つテンプレート 17b でも 2% ee しか観測されなかったことからも、今回用いた COOH と NH2の組み合わせではより強い相互作用のイオン結合が形成されてい ることが考えられる。

entry	solvent	$E_{\mathrm{T}}(30)^{b}$	<i>ee</i> / % ^{<i>c</i>}
1	toluene	33.9	18
2	Et ₂ O	34.5	10
3	CH_2Cl_2	40.7	8
4^d	MeCN	45.6	4
5	MeOH	55.4	3

Table 3-4. Effect of solvent on enantioselectivity^{*a*}

^{*a*} Reaction conditions; **21** (5 equiv.), -78 °C, Irradiated for 2 h (> 280 nm). ^{*b*} Ref. 14. ^{*c*} Error in *ee* upon GC analysis (InertCap CHIRAMIX) after methylation: < 1%. ^{*d*} At -40 °C.



Figure 3-7. A correlation between $E_{T}(30)$ value and *ee* values.



Figure 3-8. Results of ¹H NMR titration experiments of **21** in toluene- d_8 .

次にキラルテンプレート 21 の当量数について検討した (Table 3-5)。系中に キラルテンプレートが多く存在すれば、錯体[8・21]を容易に形成することが期 待される。そのため 21 の増加に伴い ee 値も向上すると考えられる。その結果、 予想通り 21 の増加に伴い、ee 値が向上する結果が得られた。また収率も 21 が 多いほど良い結果を与えた。しかしながら、基質 8 の転化率はキラルテンプレ ート 21 の当量数によらずほぼ一定であった。これはキラルテンプレート 21 が 基質 8 と相互作用することで、副反応の進行を抑制していることを示している。 この副反応によって生じる化合物は構造未知であるものの、すべての entry で観 測されている。また ee 値は 8 の添加収率に依存せずに常に一定であることを確 認している。また 21 を 10 当量用いたときは 5 当量の時と同じ ee 値を与えたも のの、収率が大きく低下した。このとき 8 の転化率は他の条件とほぼ変わらな かったことから 21 が過剰量存在すると副反応が進行することが示唆された。以 上より、キラルテンプレート 21 は 5 当量が最適であるとした。

entry	21 / equiv	conv. of $8 / \%^b$	yield 13 / % ^b	<i>ee</i> / % ^{<i>c</i>}
1	1	84	$16(19)^d$	8
2	3	83	$25 (30)^d$	10
3	5	74	$40(54)^d$	18
4	10	87	$13(15)^d$	18

Table 3-5. Effect of **21** equivalents on enantioselective^a

^{*a*} Reaction conditions; toluene, -78 °C, Irradiated for 2 h (> 280 nm).^{*b*} Determined by GC analysis (ZB-WAXpuls) using naphthalene as an internal standard. ^{*c*} Error in *ee* upon GC analysis (InertCap CHIRAMIX) after methylation: < 1%. ^{*d*} Yield based on conversion.

次に温度効果について検討を行った(Table 3-6)。一般的に低温であるほど会 合能は向上するため、低温であるほど錯体[8・21]が多く形成され、高い ee 値を 与えることが期待される。反応結果はこの予想通り低温条件ほど良いエナンチ 才選択性を示した。さらに 8 の転化率は低温ほどわずかに向上した。これは溶 媒へのエチレンの溶解度が向上したことによるものと考えられる。以上より最 適温度を-78 ℃ とした。この特異な溶媒効果について考察するために、トルエ ン-d₈溶媒を用いた 8 (5 mM)と 21 (25 mM)の混合溶液の VT-NMR を測定した (Figure 3-9)。なお 8 および 21 のそれぞれの toluen-d₈ 中における単独成分のス ペクトルは後述の実験項に記載した。20,0,-40,-78 ℃ の各温度で測定したとこ ろ、低温になるに伴い NMR チューブの結露によるブロード化が生じたためカッ プリング定数による詳細な解析は行えなかった。しかしながら 20 ℃ において 2.52-2.41 ppm および 2.13-2.08 ppm に観測された二つのピークの間隔は 0.09 ppm であったのに対し、-78 ℃ では 0.33 ppm に変化したことが確認された。この 2 種類のピークはテンプレート 21 の C-3 位 (アミノ基のジェミナル位)の H に由 来するものであると予想される。よって温度変化により非共有結合部位に変化 が生じたことが考えられる。また低温にすることで二つのピークの間隔が広が ったことから、テンプレート 21 の構造変化における交換速度が遅くなり、より 強固な錯体構造が形成されていることが示唆される。

T/°C vield **13** / %^b $ee / \%^c$ conv. of **8** / % entry $22(33)^d$ 1 0 67 13 $32(44)^d$ 2 73 17 -40 $40(54)^d$ 3 -7874 18

Table 3-6. Effect of temperature om enantioselectivity^a

^{*a*} Reaction conditions; toluene, Irradiated for 2 h (> 280 nm). ^{*b*} Determined by GC analysis (ZB-WAXpuls) using naphthalene as an internal standard. ^{*c*} Error in *ee* upon GC analysis (InertCap CHIRAMIX) after methylation: < 1%. ^{*d*} Yield based on conversion.



Figure 3-9. VT-NMR of mixture of $[8]_{5 \text{ mM}}$ and $[21]_{25 \text{mM}}$.

ここまで、本反応においてキラルテンプレート 21 を用いることで 18% ee の 選択性を達成した。しかしながら、この選択性は十分に高いものとは言えず効 率的な反応であるとは言い難い。そこで更なる選択性向上のため、波長効果の 検討を行うことにした(Figure 3-10)。これまで照射波長として用いていた 280 nm 以上の光は、反応面が十分に制御されていない基質も反応してしまい選択性が 下がっていたと考えられる。一方、基質 8 とキラルテンプレート 21 が会合し、 面選択性が制御された錯体[8・21]が優先的に光を吸収して反応する波長領域を 照射波長として用いれば、ee 値は向上することが期待される。



Figure 3-10. Differences in excited species as a function of excitation wavelength.

3-3-2. 分光学的考察

はじめに、錯体[8・21]の錯形成確認とその錯会合能を評価するため、¹H NMR を用いた滴定実験により会合定数を算出した。溶媒は 8 のオレフィンプロトン の追跡が行える CDCl₃ を用いた。会合定数の算出に用いた式はアルコール体テ ンプレートの時と同様の式を用いた。その結果、8 と 21 の会合定数は K_[8・21] = 5320±671 M⁻¹であった (Figure 3-11)。8 の二量体形成能が K_[8・8] = 747±203 M⁻¹ であったことからも、錯体[8・21]の会合能は非常に高いことが示された。一方、 Table 3-3, entry 2 でラセミ体を与えたフェニルメントール 22 は K_[8・22] = 15±8 M⁻¹ であった。この値は 8 の二量体形成能と比べて、非常に小さいためエナンチオ 選択性の誘導が行えなかったと考えられる(Figure 3-12)。



Figure 3-11.¹H NMR titration experiment of **21** and curve fitting.



Figure 3-12. ¹H NMR titration experiment of **22** and curve fitting.

錯体[8・21]の形成が確認されたため、次に波長効果の検討における最適照射 波長を決定するために光反応条件下での8、21、および8と21の混合溶液のCD とUV スペクトルを測定し、錯体[8・21]の吸収波長を算出した(Figure 3-13)。 8はアキラルであるため、CD スペクトルは観測されなかった(a、灰色、破線) またキラルテンプレート21のみではわずかに負のCDシグナルが観測された(a、 黒、破線)。これらとは対照的に、8と21の混合溶液は非常に大きな負のCD シグナルが観測され、その強度は21のみと比べておよそ10倍であった(a、赤、 実線)。これらのスペクトルから錯体[8・21]に由来するCD スペクトルを算出 した(a、青、実線)。また対応するUV スペクトルは同じ波長領域に吸収が観 測されていることを確認した。興味深いことに、8のUV スペクトルは330 nm 付近に谷を有しており (b、灰色、点線)、同じ領域で錯体[8・21]は吸収極大を 有している (b、青、実線)。このとき錯体を形成していない基質 8 およびテン プレート 21 は単独ではイオン化されていないと考えられる。そのため混合溶液 のスペクトルから中性条件の 8 と 21 の単独スペクトルを差し引くことで、反応 系中で形成される錯体のスペクトルを見積もることができていると考える。す なわち 330 nm 付近の励起波長を用いることは、面選択性が制御されていない 8、 および 8 の二量体が反応してラセミ体を与えることを抑制し、同時に面選択性 が制御された錯体[8・21]を優先的に反応させることで *ee* 値の向上が期待される。 しかしながら、この波長領域では 8、21 ともにモル吸光係数が小さく 320 nm で は $\epsilon_8 = 24 (mol^{-1}L cm^{-1})$ 、 $\epsilon_{21} = 11 (mol^{-1}L cm^{-1})$ であるため、形成される錯体 8・21 も同様にモル吸光係数が小さいことが予想される。そのため *ee* 値の向上が期待 されるものの長時間の光照射が必要になると考えられる。



Figure 3-13. CD spectra (a) and UV spectra (b) of [8], [21], mixture of [8] and [21], and $[8\cdot 21]$ complex under reaction conditions.

3-3-3. 波長効果

上述の CD および UV スペクトルの結果を踏まえ、波長効果の検討を行った (Table 3-7)。

enter	Irr. Time / h	$h\nu/nm$	ee / % b
1	2	$> 240^{c}$	18
2	2	$> 280^{d}$	18
3	6	$> 290^{e}$	20
4	6	> 320 ^f	24
5^g	6	> 320 ^f	11
6	6	300 - 400	22
		$(\lambda_{\rm max}=360)^h$	
7	6	340-480	21
		$(\lambda_{\rm max} = 390)^i$	

Table 3-7. Effect of excitation wavelength on enantioselectivity^a

^{*a*} Reaction conditions; **6** (5 equiv.), toluene, -78 °C. ^{*b*} Error in *ee* from GC analysis (InertCap CHIRAMIX) after methylation: < 1%. ^{*c*} UV-27. ^{*d*} Pyrex. ^{*e*} IHU 310. ^{*f*} IHU 340. ^{*g*} 1eq. of **6** was used. ^{*h*} UV-36B. ^{*i*} C-39A.

励起波長の選択には各種色ガラスフィルターを用いた。励起波長が240 nmお よび280 nm 以下の場合 (entry 1, 2) 同じ ee 値が観測された。これは錯体[8・21] だけでなく、単独および二量体の8も光を吸収し反応したためであると考えら れる。一方、290 nm 以上の光を励起波長として用いた場合、この波長領域では モル吸光係数が小さいため長時間の光照射を必要としたものの ee 値がわずかに 向上した (entry 3-6)。これらの傾向は、先の CD および UV スペクトルから予 想された結果と一致している。特にバンドパスフィルターを用いた entry 6, entry 7 でも ee 値の向上が観測されたことから、波長効果による選択性の向上が示さ れた。また最も高いエナンチオ選択性の発現が期待された、320 nm 以上の光を 励起波長とした entry 4 では転化収率 61%、24% ee が観測され、これまでで最も 良い結果が得られた。Pyrex フィルターを用いた同条件の結果が転化収率 54%、 18% ee であったため(Table 3-5, entry 3) 選択性の向上のみならず、副反応も抑 えられることが示された。さらに、キラルテンプレート21を1当量まで減らし て行った場合でも転化収率 15%、11% ee 値が観測され、こちらも Pyrex フィル ターを用いた同条件の結果が転化収率 19%、8% ee であったので (Table 3-5, entry 1) ee 値が向上することが示された。しかし、転化収率はわずかに低下している。

これはキラルテンプレート21の存在量が少ないため、十分な錯体形成がなされていなかったためであると考えられる。このように照射波長に依存した生成物の立体化学の変化はアントラセンカルボン酸の二量化をモデル反応としたものが報告されているものの、基礎化学的な観点から生成物の比率の変化を議論したものである。¹⁸本研究は戦略的に波長効果を用いてエナンチオ選択性の向上を示した数少ない例である。

3-4. 錯体構造の考察

a) IR スペクトル

COOH/NH₂の組み合わせの酸-塩基相互作用では、水素結合的な様式とイオン 結合的な様式が考えられる。そこで結合の様子を考察するため IR スペクトルに よる解析を行った(Figure 3-14)。各試料について CCl₄溶液中、光反応と同じ濃度 条件で測定を試みたがピーク強度が弱く検出できなかった。そのため各試料の CCl₄溶液を濃縮し NaCl 板に塗布した後に乾燥させることで無溶媒条件の IR ス ペクトルを得た(Figure 3-10)。基質であるシクロヘキセノンカルボン酸8(黒線) は 2946, 2901 cm⁻¹ に O-H 伸縮振動、2358 cm⁻¹ に COO の集積二重結合の伸縮振 動、1715.1652 cm⁻¹にα.B-不飽和カルボン酸の伸縮振動が観測された。特にα.B-不飽和カルボン酸の伸縮振動が 1715 および 1652 cm⁻¹に観測されたことから少 なくとも2種類の状態の8が存在していることが示唆された。フェニルメンチ ルアミンテンプレート21(青線)では3451,3395,3289 cm⁻¹にN-H伸縮振動、1596 cm⁻¹にNH2変角振動が観測された。特に高波数側のN-H伸縮振動では対称およ び逆対称伸縮振動の 2 つのピークの他にもピークが観測されていることから、 様々な会合度が存在していることが示唆された。また 1:1 の比率で8 と 21 を混 合したサンプル(赤線)では、2720-2570 cm⁻¹付近に NH⁺に由来すると考えられる 幅広いピークが観測された。更に 1338 cm⁻¹には COO⁻の対称および逆対称伸縮 振動が観測された。もし水素結合が形成されているとすれば、3200-2700 cm⁻¹に 幅広い吸収が観測されることが予想されるが、¹⁹ 当該領域には Ar-H 伸縮振動お よび C-H 伸縮振動に由来する大きなピークがあるため水素結合の有無は確認で きなかった。これらの結果から本反応系では少なくとものイオン結合的な会合 様式を持つ COOH/NH2が存在していることが示された。



Figure 3-14. IR spectra of mixture of 8 and 21.

b) 基底状態におけるエチレンの関与の検証

これまで基底状態における基質 8 とテンプレート 21 の会合と構造について考察を行ってきた。しかし反応系中にはエチレンも存在しているため、エチレン が錯体構造に及ぼす影響について¹H NMR により考察を行った (Figure 3-15)。 まずトルエン-d₈を溶媒として[8] = 5 mM, [21] = 25 mM の混合溶液を調製した。 このサンプルを室温で測定し(下段)、その後同じサンプルにエチレンを1分間バ ブリングした後に同様に測定を行った (上段)。2 つの測定結果を比較したところ、 エチレンのピーク以外に他のピークのケミカルシフトおよびカップリング定数 に変化が無いことが示された。これより基底状態においてエチレン 11 は 8・21 錯体に関与しないことが示された。



Figure 3-15. 1H NMR of mixture of [8]_{5 mM}, [21]_{25 mM} and 11.

c) DFT 計算

8・21錯体の形成について、電子状態およびフロンティア軌道の考察を行うた めDFT計算を行った。計算にはGaussian 09を使用し、視覚化ソフトとしてGauss Viewを用いた。各化合物はMM計算と続くDFT計算 (B3LYP/6-31G+)により構造 最適化を行ない、得られた結果を元に振動計算を行った。計算結果をFigure 3-16、 17.18に示す。21はアミノ基とフェニル基が同じ向きに位置する配座が最も安定 であることが示された。8は二重結合が単結合を挟んでtransの関係 (s-trans) に なっている配座が安定であることが示された。錯体21・8では[2+2]反応の反応部 位であるオレフィン部位が芳香環によって完全に遮蔽されていないものの、補 助基法で主生成物を与えるs-trans配座と類似の構造をとっていることが示され た。また、錯体8・21を形成したときのCOOHとNH2の距離を確認したところN-H³ が1.40 Å、H³-O¹が1.13 Åであった。この値は各原子のファンデルワールス半径の 和より小さいためN-H³およびH³-O¹の間に相互作用があることが示された (r_w / Å; 1.55 (N), 1.20 (H), 1.52 (O))。²⁰ またN-H³間の距離 (1.40 Å)とH³-O¹の間距離 (1.13 Å)の差は小さく、不完全なプロトン移動による水素結合型の相互作用が示 唆される。このような様式の水素結合 (COO…H…NH₂) はプロトンがカルボン 酸側に偏ったCOO-H…NH₂様式²¹やアンモニウム側に偏ったCOO⁻…H-NH₂⁺様 式²² と比べて特に強い相互作用を示すことが知られている。²¹ 更に各原子の Mulliken電荷を確認したところNを除く原子では錯体8・21形成の前後で大きな電 荷の変化は見られず、全体として電気的に中性を保っていることが示された (Figure 3-16)。すなわち錯体8・21は水素結合型とイオン結合型の中間に位置する 特異な状態であることが考えられる。一方、錯体8・21を形成することでテンプ レート21上のNの電荷はわずかにマイナス性を増大させた。イオン化した21'で はNのMulliken電荷が-0.689から-0.952に変化し、わずかにマイナス性が増加する ことが示されたことから(Table 3-8)、錯体形成することでテンプレート21にイオ ン的な性質が付与されているものと考えられる。次に8、21、8・21のそれぞれ のフロンティア軌道について確認を行った (Figure 3-17)。特に反応に関与する8 のLUMOはエノンの共役二重結合に沿って軌道が存在していることが示され、 HOMOではシクロヘキセノンのケトン部位に大きな軌道の張り出しが確認され た。またテンプレート21はLUMOでは芳香環上に、HOMOではアミノ基上に軌 道の張り出しが確認された。一方、錯体8・21を形成すると8のLUMOとHOMO には、ほとんど変化がないものの、テンプレート21上からは軌道が無くなるこ とが示された。

更に錯体を形成した際のイオン結合性が、フロンティア軌道に与える寄与に ついて考察するために8のカルボキシレート体8'と、21のアンモニウム体21'につ いてDFT計算を行った(Figure 3-18)。カルボキシレート体8'はカルボン酸体8と 比べてLUMOに変化はほとんど無かったものの、HOMOではケトン上にあった 軌道がカルボキシレート部位に移動した。またアンモニウム体21'はアミン体21 と比べてLUMOではフェニル基上に存在した軌道がNH₃+上に移動し、HOMOで は逆にNH₃+上に存在した軌道がフェニル基上に移動した。

錯体8・21由来のUVスペクトルがエネルギー安定化に起因する長波長側では
なく、フリーな8および21の吸収領域とほぼ同じ領域に観測されたことは、
このような電子的および軌道の変化が錯体8・21のUV吸収に起因するものと
考えられる。

70


Figure 3-16. Mulliken charges of **21**, **8** and **21** • **8**.

Table 3-8. Comparing with Milliken c	charge of N and O^1	among 21, 21', 8 ·	21, 8, 8'.
--------------------------------------	-----------------------	--------------------	------------

	Milliken charge		
chemical species	N	O^1	
21	-0.689		
21'	-0.952		
8 · 21	-1.016	-0.361	
8		-0.408	
8'		-0.543	



Figure 3-17. Frontier orbital of, **21**, **8** and **21** • **8**.



Figure 3-18. Mulliken charges and frontier orbital of, 21', 8'.

以上より、本反応で用いた基質 8 とテンプレート 21 は当初の予想通り、酸-塩基の相互作用による錯体形成により高ジアステレオ選択性を与える s-trans 配 座と類似した構造を有していることが示された。また NH₂/COOH の状態は COOH が不完全にプロトン移動し、ほぼ中央に位置していることから水素結合 性とイオン結合性の両方の性質を有していることが示唆されるものの、錯体 8・ 21 の電荷について、特に 21 の N がイオン化した状態と同様の傾向を示したこ とからイオン結合的な性質が示唆される。同様にイオン化および錯体形成する ことで、フロンティア軌道が大きく変化することからもイオン結合性が支持される。実際に行った反応では溶媒極性が下がるほど高い選択性が観測されている。これは8および21が低極性溶媒中で安定に存在するために積極的に会合して電気的に中性になろうとするためであると考察できる。以上の理由から錯体 8・21 中の酸-塩基相互作用は水素結合性の相互作用は完全に否定できないものの、イオン結合性の相互作用の寄与が大きいと考えられる。

今回のDFT 計算では、分子全体のおおよその構造を評価することができた。 しかしながら、DFT は長距離相関において、非クーロン項(交換相関項)が急 速に die off するため水素結合やイオン結合等を厳密に評価できていない。近年 では長距離相関の計算手法として LC-wPBE、CAM-B3LYP、wB97XD 等が用い られている。さらに非共有結合部位以外を固定し、水素の位置をより正確に計 算することが求められる。また水素結合型とイオン結合型のエネルギー計算を それぞれ行ない、そのエネルギー差から議論する手法等が多くとられている。

3-5. 今後の展望

基質8とテンプレート21はイオン結合性の強い酸-塩基相互作用によって錯体 を形成していることが示され、¹H NMR による滴定実験からは stacked 構造と類 似した構造を形成していることが示された。しかしながら高い構造類似性を有 していながら与える選択性は補助基法で 55% de であったのに対しテンプレート 法では 24% de であるため、更なるテンプレートの改良による選択性および反応 効率の向上が望まれる。DFT 計算の結果では、弱い非共有結合を利用したこと でリンカー部が長くなり、反応面を十分に遮蔽できていないことが示唆された。 そこで補助基法の場合とは異なる、テンプレート法に適したリンカー部の調節 が必要となる。さらに反応面を遮蔽できていないことは芳香環とエノン部のπ-π 相互作用が十分に作用していないことを意味する。そのため芳香環への電子供 与性基の導入や、より大きなπ平面を持つ骨格に変換することでπ-π相互作用を 増大させる必要があると考えられる。また錯体由来の UV 吸収帯を励起波長と して用いた波長効果では、選択性の向上を示すことができたものの当該領域で は錯体のモル吸光係数が小さいため反応効率が大きく低下した。この問題を解 決するためには、テンプレートの改良の他にマイクロリアクターを用いて光の 透過効率を向上させる方法などが考えられる。

一方で、励起状態での構造や電子状態も精密に制御できれば、更なる高効率 化も期待される。本手法の立体制御方法である付加面の一方を遮蔽することは、 言い換えれば反応の機会を半減させることである。そのため立体選択性を向上 させようとすると反応効率が下がることが考えられる。実際に本章で行った反 応も波長効果で用いた励起波長(λ = 320 nm)における 8 および 21 のモル吸光 係数は10¹オーダーであり反応効率が良いとは言い難い。そこで反応進行時の電 子状態を考察した。励起三重項状態は電子スピンの反転を伴うため、励起一重 項状態と比べて寿命が長い。²³そのため、もし本反応が励起寿命の短い一重項 から反応が進行していれば、三重項経由の反応に改良することで励起寿命が延 びて反応機会が増えるため効率も向上することが期待される。そこで酸素とエ チレンが1対1の体積比で混合された気体をバブリングして溶かした補助基法 による環状エノンとエチレンとのジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応を試 みた。その結果、酸素存在下では非存在下とほぼ同等な de 値が観測されたが、 非常に低い収率であった(vield 18%)。これは酸素が三重項消光剤として働くた めであり、本反応の大部分が三重項を経由して進行していたことを示す。つま り反応時の電子状態を制御することで反応効率を向上させることは難しいこと が示された。さらなる効率の向上の方法として、基質の反応性を上げる分子設 計や、テンプレートを増感剤として利用する方法などの改良が望まれる。

3-6. 小括

以上、本章ではフェニルメンチルアミン 21 をキラルテンプレートとして用い ることで、シクロヘキセノンカルボン酸8とエチレン 11 とのエナンチオ選択的 [2+2]光付加環化反応において中程度の立体選択性を達成した。さらに基質であ る8とキラルテンプレート 21 による錯体[8・21]を優先的に光照射することで、 ee 値を向上させ副反応も抑制することを見出した。本反応は最小のオレフィン であるエチレンを用いてエナンチオ選択性を誘導できたため、さらに大きな体 積のオレフィン類にも応用可能であると考える。すなわち基質適応範囲の広い エナンチオ選択的[2+2]光付加環化反応の開発に大きく貢献ができたものと考え る。

3-7. 実験項

a) 各種装置類

NMR

測定機器 JEOL JNM-ECP500, JEOL JNM-ECP600NK 標準 ¹H NMR CDCl₃-CHCl₃、CDCl₃-TMS (internal standard)、toluene-d₈-toluene ¹³C NMR CDCl₃-CHCl₃、toluene-d₈-toluene

GC 測定機器 Hitachi G-3500 カラム GL Science InertCap CHIRAMIX 記録装置 HITACHI D-2500

IR

測定機器 JASCO FTIR-420

OR

測定機器 JASCO DIP-1000

UV

測定機器 JASCO V-630 / quartz cell (10 mm thickness)

CD

測定機器 JASCO J-725 セル quartz cell (10 mm thickness)

Anal. (元素分析) 測定機器 Perkin Elmer 2400II CHNS/O

光源

Ushio Optical Modulex 500 W ultrahigh pressure Hg UV lamp 恒温槽 UNISOKU UnispeKs CoolSpeK



Figure 3-20. Emission spectrum of ultra-high pressure Hg lamp.²⁴

シリカゲル

Merck Silica Gel 60 N (球状: 40-63 µm)

TLC

Merck 60 F254

UV ランプ (254 nm) 照射

呈色試薬:リンモリブデン酸セリウム(エタノール溶液)、ニンヒドリン(酢酸 /ブタノール溶液)、アニスアルデヒド(酢酸/硫酸/エタノール溶液)

b) 試薬および溶媒

各種試薬はアルドリッチ、和光純薬、東京化成、関東化学、ナカライテスクから購入したものを用いた。テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエンの脱水溶媒は関東化学、和光純薬、ナカライテスクから購入したものを用いた。また光反応溶媒には分光測定用の等級を用いた。(-)-8-(phenyl)menthone 18 は市販の(*R*)-(+)-pulegone から既に報告されている方法により調製した。¹⁰ オキシム体 19 およびフェニルメンチルアミン 21 は Kojima¹² および Waldvogel¹³ の方法を改良することで合成した。

c) キラルテンプレートの合成

フェニルメンチルオキシム 19 の合成



窒素雰囲気下、メントン体 18 (2.1 g, 9.1 mmol)、塩化ヒドロキシルアンモニウム塩 (0.9 g, 13.7 mmol)とピリジン (1.9 mL, 18,2 mmol)をエタノール (20 mL) に溶解し、6 時間還流した。反応混合物を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した後有機層を飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過した後、溶媒を減圧留去し粗生成物を得た (2.2 g、次の還元反応へ用いる場合は、このまま使用する)。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィ (酢酸エチル/ヘキサン = 6/1 から 5/1) により精製することでオキシム体 19 (1.8 g, 7.3 mmol) を無色油状として得た。

¹H NMR (500 MHz, CDCl₃, TMS) δ 8.75 (1H-OH, br s), 7.35–7.33 (2H-13, m), 7.29– 7.26 (2H-12, m), 7.16–7.13 (1H-11, m), 2.88 (1H-2, dd, J = 6.8, 13.3 Hz), 2.56 (1H-4, dd, J = 5.0, 11.0 Hz), 1.81–1.76 (1H-1, m), 1.70–1.62 (2H-2, 6, m), 1.60–1.55 (1H-5, m), 1.46 (3H-10, s), 1.40 (3H-9, s), 1.38–1.13 (1H-5, m), 0.97–0.90 (1H-6, m), 0.92 (3H-7, d, J = 6.5 Hz); ¹³C NMR (125 MHz, CDCl₃) δ 160.73 (C3), 149.63 (C14), 127.86 (2C-12), 125.85 (2C-13), 125.39 (C11), 52.01 (C4), 40.33 (C8), 33.40 (C6), 32.63 (C2), 32.06 (C1), 27.53 (C5), 27.44 (C9), 25.05 (C10), 22.08 (C7).; IR v_{max} (neat: cm⁻¹) 3305 br m, 2952 s, 2925 s, 2868 m, 1496 m, 1445 s; GC-MS (EI⁺) m/z (rel. intensity: %) 245 (M⁺, <1), 228 (M–OH, 12), 127 (40), 119 (100), 91 (48); HRMS (EI⁺) calcd. for C₁₆H₂₃NO (M⁺) 245.1780, found for 245.1779; [α]³⁰_D = -30.7 (c = 5.8 in CHCl₃) (lit., ¹¹[α]²²_D = -27.9 (c = 1.04 in CHCl₃)).

フェニルメンチルアミン 21 の合成



窒素雰囲気下、金属ナトリウム (2.9 g, 12.6 mmol)をトルエン (20 mL)に溶解し 15 分間還流した。未精製の 18 (粗生成物 3.0 g, 13 mmol) のトルエン溶液をゆっ くりと滴下した。15 分還流した後、エタノール (0.5 mL) を加えた。以後、原料 が消費するまで1時間ごとにエタノール (0.5 mL) を加えた。反応終了後0 ℃ で 3 N 塩酸を加え pH 1 にした。3 N 塩酸とエタノールで抽出を行ない水相を集め た。水相に 3N 水酸化ナトリウム水溶液を加え pH 14 にした。この溶液をエー テルで抽出し有機層を飽和食塩水で洗い、無水硫酸ナトリウムで乾燥、濾過し た後、溶媒を減圧硫去し 21 のジアステレオ混合物 (1.9 g, ジアステレオ比はお よそ 81:19) を無色油状物として得た。このジアステレオ混合物 21 に塩化水素 メタノール溶液を加え、溶媒を留去し塩化アンモニウム塩 20 を得た。塩化アン モニウム塩 20 を酢酸エチルにより再結晶し、得られた白色個体の結晶を更に酸 -塩基による分液で精製 (Et₂O / 3 N 塩酸または 3 N 水酸化ナトリウム水溶液) することで、光学純粋な 21 (1.2 g, 5.2 mmol, メントン体 18 より 2 段階収率 40%) を黄色油状物として得た。

¹H NMR (500 MHz, CDCl₃, TMS) δ 7.39–7.37 (2H-13, m), 7.31–7.28 (2H-12, m), 7.16–7.14 (1H-11, m), 2.63 (1H-3, ddd, J = 10.5, 10.5, 4.0 Hz), 1.85–1.80 (1H-2, m), 1.73–1.63 (3H-4, 5, 6, m), 1.44–1.36 (1H-1, m), 1.38 (3H-10, s), 1.21 (3H-9, s), 1.11 (1H-2, ddd, J = 25.0, 12.8, 3.5 Hz), 0.95–0.86 (1H-6, m), 0.86 (3H-7, d, J = 6.0 Hz), 0.83–0.76 (1H-5, m), 0.76 (2H-NH₂, br s); ¹³C NMR (125 MHz, CDCl₃) δ 152.82 (C14), 128.23 (2C-C12), 125.26 (C11), 125.23 (2C-C13), 54.07 (C4), 53.10 (C3), 46.48 (C5), 39.75 (C8), 35.17 (C6), 31.86 (C1), 30.65 (C9), 26.87 (C2), 22.44 (C10), 22.14 (C7).; ¹H NMR (500 MHz, toluene-d₈) δ 7.23-7.24 (2H-Ar, m), 7.19-7.15 (2H-Ar, m), 7.05-7.03 (1H-Ar, m), 2.38 (1H-3, ddd, J = 10.3, 10.3, 4.0 Hz), 1.59-1.47 (3H, m), 1.41-1.35 (1H, m), 1.35 (3H, s), 1.22-1.12 (1H, m), 1.18 (3H, s), 0.90-0.82 (1H, m), 0.83 (3H, d, J = 6.5 Hz), 0.79-0.70 (1H, m), 0.66-0.59 (1H, m), 0.35 (bs, 2H-NH₂); ¹³C NMR (125 MHz, toluene-d₈) δ 153.92, 130.11, 129.27, 129.18, 126.85, 126.36, 55.27, 54.78, 49.35, 41.24, 36.60, 33.28, 29.92, 28.73, 25.94, 23.41.; IR v_{max} (neat: cm⁻¹) 3392 w, 3296 w, 2950 s, 2915 s, 2362 w, 2339 w, 1599 m, 1495 m, 1455 m; GC-MS (EI⁺) m/z (rel. intensity: %) 231 (M⁺, 100), 216 ([M–NH₂]⁺, 28), 119 (100), 91 (24).; HRMS (EI⁺) calcd. for C₁₆H₂₅N (M⁺) 231.1987, found for 231.1986.; $[\alpha]^{21}_{D} = -28.1$ (c = 2.6 in CHCl₃) (lit.,¹¹ $[\alpha]^{22}_{D} = -33.6$ (c = 1.02 in CHCl₃), lit.,¹² $[\alpha]^{20}_{D} = -26.9$ (c = 0.8 in CHCl₃)).

d) エナンチオ選択的[2+2]光付加環化反応



攪拌石の入った石英製の角セル (10 mm) に、基質8およびキラルテンプレート (17, 19, 21, 22) のストック溶液を任意の量をはかり入れた。全量が3 mL になるように溶媒を加えた。0 ℃ で窒素バブリングを5分間行ない、続けてエチレン11 を5分間バブリングした。任意の温度に設定した窓付きの低温恒温槽に角セルを設置した。超高圧水銀灯を光源として色ガラスフィルターを用いて波長の調節を行った。反応終了後は溶媒を減圧留去を行ない、酸-塩基による分液操作によって精製をおこなった。

e) キラルテンプレート 21 を用いた反応の精製操作

特にフェニルメンチルアミン 21 をキラルテンプレートとして用いた反応では 基質 8 や生成物 13 等のカルボン酸化合物との相互作用が強いため、注意深い 精製操作が必要である。精製方法の詳細を Chart 3-1 に示す。まず、反応混合物 をエーテル / 3 N 水酸化ナトリウム水溶液によって分液した (有機層: O-1; 水 層: W-1)。次に、有機層 O-1 をエーテル / 3 N 塩酸で分液した(有機層: O-2; 水層: W-2)。一方、水層 W-1 は 3 N 塩酸を加え、再びエーテル / 3 N 塩酸で分液した(有 機層: O-3; 水層: W-3)。最後に、有機層 O-2 と O-3 をまとめて飽和食塩水で洗浄、 無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濾過して溶媒を減圧留去することでカルボン酸 化合物 (8,13 など) を得た。水層 W-2 と W-3 については、¹H NMR によりカル ボン酸化合物等が含まれていないことを確認した。



Chart 3-1 Flow chart of extraction method in the case of using chiral template 21.

光反応によって得られた13および*ent*-13は、メタノール/トルエン (1/1) に溶 解し、室温中でTMS-ジアゾメタン (10% ヘキサン溶液、0.6 mol/L、20 μ L) を加 えた。5分間攪拌した後、*ee* 値をGC (InertCap CHIRAMIX; oven 170 °C; injection port 180 °C; detector 180 °C) で評価した。また収率はナフタレンを内部標準とし てGC (ZB-WAXpulus; oven 150 °C; injection port 170 °C; detector 170 °C) によって 算出した。(Figure 3-21, 3-22)。



Figure 3-21. Calibration curve for 14.



Figure 3-22. Calibration curve for recovered starting material (methylated 8).

また *ee* 値評価について、以下にラセミ標品 (Chart 3-2) と Table 3-7, entry 4 の 反応結果 (Chart 3-3) の GC チャートを示す。



Chart 3-2. GC chart of racemic standard.



No. Rt Peak Name Area Area(%) Height Amount NTP Tf Resolution 1 10.39 69705.971 62.1207 12959 ---- 84395 1.353 2.13 2 10.7 42504.529 37.8793 7482 ---- 80294.4 1.256 ----112210.5 100 20441

Chart 3-3. GC chart of Table 3-7, entry 4.













dept 90 in CDCl₃













参考文献

- a) Ramamurthy, V.; Inoue, Y. Supramolecular Photochemistry: Controlling Photochemical Process, 2011, John Wiley & Sons, Inc. b) Sivaguru, J.; Natarajan, A.; Kaanumalle, L. S.; Shailaja, J.; Uppili, S.; Joy, A.; Ramamurthy, V. Acc. Chem. Res. 2003, 36, 509-521.
- 2. Furutani, A.; Katayama, K.; Uesima, Y.; Ogura, M. Tobe, Y.; Kurosawa, H.; Tsutsumi, K.; Morimoto, T.; Kakiuchi, K. *Chirality*, **2006**, *18*, 217-221.
- 3. Cohen, M. D.; Schmidt, G. M. J. J. Chem. Soc. 1964, 1996-2000.
- 4. Tanaka, K.; Toda, F. Chem. Rev. 2000, 100, 1025-1075.
- 5. Yagishita, F.; Mino, T.; Fujita, T.; Sakamoto, M. Org. Lett. 2012, 14, 2638-2641.
- 6. Bergmann. H,; Bach, T. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 11525-11526.
- a) Bach, T.; Bergmann, H.; Grosch, B.; Harms, K. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 7982–7990.
 b) Bach, T.; Bergmann, H.; Brummerhop, H.; Lewis, W.; Harms, K. Chem. Eur. J. 2001, 7, 4512–4521.
 c) Coote, S. C.; Bach, T. J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 14948-14951.
- Tsutsumi, K.; Yanagisawa, Y.; Furutani, A.; Morimoto, T.; Kakiuchi, K.; Wada, T.; Mori, T.; Inoue, Y. *Chem. Eur. J.* 2010, *16*, 7448-7455.
- Inhülsen, I.; Akiyama, N.; Tsutsumi, K.; Nishiyama, Y.; Kakiuchi, K. *Tetrahedron*. 2013, 69, 782-790.
- 10. Tsutsumi, K.; Nakano, H.; Furutani, A.; Endou, K.; Merpuge, A.; Shintani, T.; Morimoto, T.; Kakiuchi, K. *J. Org. Chem.* **2004**, *69*, 785-789. Measurement was made on a Rigaku RZXIS-PAPID Imaging Plate diffractometer with Mo K α radiation at 296 K. C29H36O3, colorless crystal (0.25 x 0.25 x 0.17 mm), orthorhombic, space group *P*2₁2₁2₁ (#19), Z = 4, a = 11.0801(9) Å, *V* = 2492.2(4) Å³, $\rho_{calcd} = 1.153$ g cm⁻³, Of 18 945 reflections up to 2 θ = 55.0 °, 3221 were independent (*R*_{int} = 0.055) and 3218 with *I* > 2 σ (*I*). The structure was sloved

and refined with full matrix against all F^2 data. Hydrogen atoms were calculated in "riding" positions. wR = 0.088 and R = 0.071.

- 11. Müller-Dethlefts, K.; Hobza, P. Chem. Rev. 2000, 100. 143-168.
- 12. Kojima, S.; Hiroike, K.; Ohkata, K.; Tetrahedron Lett., 2004, 45, 3565-3568.
- 13. Schopohl, M. C.; Bergander, K.; Kataeva, O.; Fröhlich, R.; Waldvogel, S. R.; *Synthesis*, **2003**, *17*, 2689–2694.
- 14. Tsutsumi, K.; Endou, K.; Furutani, A.; Ikki, T.; Nakano, H.; Shintani, T.; Morimoto,

T.; Kakiuchi, K. Chirality, 2003, 15, 504-509.

- 15. Maurin, J. K. Acta Cryst. 1998, B54, 866-871.
- 16. Reichardt, C. Chem. Rev. 1994, 94, 2319-2358.
- 17. Mori, T.; Inoue, Y. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 8122-8133.
- 18. Charville, H.; Jackson, D. A.; Hodges, G.; Whiting, A.; Wilson, M. R. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, 5981-5990.
- 19. Hess, H. Meier, H. Zeeh, B. Spectroscopic Methods in Organic Chemistry 2nd Edition, 2008, Thiene.
- 20. Bondi, A. J. Phys. Chem. 1964, 68, 441-451.
- 21. Li, Z. J.; Abramov, Y.; Bordner. J, Leonard, J.; Medek, A. Trask, A. V. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 8199-8210.
- 22. Lemmerer, A.; Bourme, S. A.; Fernandes, A. Crystal Growth & Design, 2008, 8, 1106-1109.
- 23. N. J. Turro, *Modern Molecular Photochemistry*, **1991**, University Science Books Sausalito, Carlifornia.
- 24. ウシオ電機株式会社 HP, http://www.ushio.co.jp.

第4章 総括

有機光反応は熱反応と異なる生成物を与えるため相補的な合成手段として注 目されている。特に[2+2]光付加環化反応は熱反応では構築困難な歪みの大きい 四員環化合物を一段階で構築することができるため有用である。さらに近年、 医農薬品や機能材料の高度化に伴い光学活性化合物の需要は益々高まってきて いる。これを受け多くの不斉誘導に関する研究がなされてきているものの、嵩 高く特殊な基質を用いる制限のある反応系がほとんどである。また工業的な観 点からは、煩雑な操作の簡略化も求められている。そこで本研究では高い立体 選択性と広い基質適応性を有し、より簡便に行える合成化学的に有用な[2+2]光 付加環化反応の開発を目指した。不斉誘導の方法としては、我々の研究グルー プで系統的に研究が行われてきているメントール誘導体を不斉源とした立体制 御方法を用いた (Scheme 4-1)。また様々な生理活性化合物の前駆体となり得る [4.2.0]ビシクロオクタノンを与える環状エノン(α,β-不飽和ケトン)を基質とし て用い、カップリングパートナーには最小オレフィンであるエチレンを用いて 検討を行った。

第1章では、緒言として一般的な光化学反応の性質と代表的な反応例を紹介 するとともに、所属研究室で系統的に研究されてきたメントール誘導体を不斉 補助基としたジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応の不斉誘導機構について 示し、さらに本研究の意義について言及した。



Scheme 4-1. Mechanism of diastereoselective [2+2] photocycloaddition using a menthol derivative auxiliary.

第2章では、シリカ表面のモデル構造として知られており有機溶媒にも可溶 なシルセスキオキサン(SQ)に担持した新規メンチル補助基を合成し、溶液中 でのエチレンとのジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応について検討を行っ た。新規SQ担持型メンチル補助基は入手容易なヒドロシラン型SQと、アリル 部位を持つフェニルメンチルオレフィンのヒドロシリル化によって合成した。 エチレンとのジアステレオ選択的[2+2]光付加環化反応では、対応する既知の*p*-メトキシフェニルメンチル補助基を用いたときと同程度の収率および選択性が 得られ、SQの利用が有効であることを明らかにした (Scheme 4-2)。



Scheme 4-2. Diastereodifferentiating [2+2] photocycloaddition using chiral menthol functionalized silsesquioxane.

第3章ではメントール誘導体をキラルテンプレートとして用いた、エナンチ オ選択的[2+2]光付加環化反応の開発について行った。これまでの補助基法では、 不斉誘導には有効であるものの反応前後に補助基を脱着させる必要があり時間 的、収率的な損失を伴っていた。この問題を解決するべく、これまで補助基と 基質を繋いでいた共有結合を非共有結合に換えることにより、補助基を鋳型分 子として用いるキラルテンプレート法へと展開した。基質にはこれまでのエス テル結合を加水分解して得られる COOH 型の環状エノンを用いた。一方、テン プレートには水素結合相互作用を想定して、同様にエステルの加水分解で得ら れるメントール体を用いた。しかしながら選択性はほぼ観測されなかった。ま た水素受容および供与部位を共に持つオキシム体を用いた場合もラセミ体を与 えた。そこで、より強い分子間相互作用である酸-塩基相互作用を想定したメン チルアミン体を用いたところ初めて 18% ee(エナンチオマー過剰率)が観測され た。更に基質とテンプレートによる、反応面が制御された錯体を優先的に励起 させる波長を励起波長に用いることで、これまでで最も高い変換収率61%、24% ee が達成され、最小オレフィンを用いてもキラルテンプレート法が有用である ことを明らかにした (Scheme 4-3)。



Scheme 4-3. Enantioselective [2+2] photocycloaddition using a chiral menthyl template.

以上、本研究では環状エノン(α, β-不飽和ケトン)と最小オレフィンである エチレンとの[2+2]光付加環化反応において、メンチル骨格を用いることで効率 的な立体制御を達成した。シリカ表面のモデル化合物としても知られるシルセ スキオキサンの利用が、ジアステレオ選択的な本反応において有効であること を示したことは、より工業的に有用な固相反応への可能性を示唆した。また非 共有結合性の多点認識分子間相互作用を利用したキラルテンプレート法では、 エナンチオ選択的な反応の進行を達成した。特にカルボン酸とアミノ基による 酸-塩基相互作用が有効であり、基質とテンプレートの錯体由来の吸収波長を励 起波長として用いることで、転化収率・エナンチオ選択性が向上することを見 出した。これらの結果は立体選択的[2+2]光付加環化反応の汎用性を向上させる ものであり、合成化学分野において光反応が熱反応と相補的に用いられること の一助になることが期待できる。

業績一覧

【学術論文】

- "Diastereodifferentiating the [2+2] Photocycloaddition of Ethylene to Arylmenthyl Cyclohexenonecarboxylates: Staking-Driven Enhancement of the Product Diastereoselectivity That Is Correlated with the Reactant Ellipticity" Ken Tsutsumi, <u>Yuuki Yanagisawa</u>, Akinori Furutani, Tsumoru Morimoto, Kiyomi Kakiuchi, Takehiko Wada, Tadashi Mori, Yoshihisa Inoue *Chem. Eur. J.* **2010**, *16*, 7448-7455.
- [2] "Synthesis and Evaluation of a Chiral Menthol Functionalized Silsesquioxane: Application to Diastereoselective [2+2] Photocycloaddition" <u>Yuuki Yanagisawa</u>, Hiroki Yamaguchi, Yasuhiro Nishiyama, Ken Tsutsumi, Kenji Tabata, Kiyomi Kakiuchi *Res. Chem. Intermed.* 2013, 39, 101-110.
- [3] "A Direct, Versatile Route to Functionalized Trialkoxysilanes" Beatrice Quiclet-Sire, <u>Yuuki Yanagisawa</u>, Samir Z. Zard *Chem. Commun.*, **2014**, *50*, 2324-2326.
- [4] "Enantiodifferentiating [2+2] Photocycloaddition of Cyclohexenonecarboxylic Acid to Ethylene Using 8-Phenylmenthyl Amine as a Chiral Template"
 <u>Yuuki Yanagisawa</u>, Yasuhiro Nishiyama, Hiroki Tanimoto, Tsumoru Morimoto, Kiyomi Kakiuchi.

Tetrahedron Lett. 2014, 55, 2123-2126.

(2) 国際会議

[1] "Diastereoselective [2+2] Photocycloaddition of Chiral Cyclic Enone Supported on Silsesquioxane with Ethylene"

<u>Yuuki Yanagisawa</u>, Hiroki Yamaguchi, Yasuhiro Nishiyama, Ken Tsutsumi, Tsumoru Morimoto, Kiyomi Kakiuchi

2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (Pacifichem 2010) ORG762, Hawaii, USA, December, **2010**.

 [2] "Enantiodifferentiating Supramolecular Asymmetric [2+2] Photocycloaddition of Ethylene to Cyclic Enones"
 <u>Yuuki Yanagisawa</u>, Yasuhiro Nishiyama, Kiyomi Kakiuchi Gordon Research Conferences on Photochemistry, Boston, USA, July, 2011. (3) 国内会議

- [1]「チオクロモンを母核とする光解離性保護基の合成とケトン・アルデヒドへの応用」 小崎力生、木谷悟、<u>柳澤祐樹</u>、堤健、森本積、垣内喜代三 日本化学会第90春季年会、2G3-04、近畿大学本部キャンパス、2010年3月
- [2] 「不斉 [2+2] 光付加環化反応」
 <u>柳澤祐樹</u>、西山靖浩、垣内喜代三
 第 32 回光化学若手の会、P-2、モンタナリゾート岩沼(仙台)、2010 年 7 月
- [3] 「環状エノンとエチレンとのエナンチオ区別[2+2]光付加環化反応」
 <u>柳澤祐樹</u>、西山靖浩、垣内喜代三
 光化討論会、1P035、千葉大学・西千葉キャンパス(千葉)、2010年9月
- [4]「環状エノンとエチレンとのエナンチオ区別超分子不斉[2+2]光付加環化反応」
 <u>柳澤祐樹</u>、西山靖浩、垣内喜代三
 日本化学会第 91 春季年会、2C5-27、日本化学会第 91 春季年会 (2011) 講演
 予稿集、2011 年 3 月 11 日 (講演予稿集発行日)
- [5] 「超臨界二酸化炭素中でのジアステレオ区別[2+2]光付加環化反応」 <u>柳澤祐樹</u>、西山靖浩、垣内喜代三 光化討論会、1P038、宮崎コンベンションセンター (宮崎)、2011 年9月
- [6]「メンチルアミン誘導体をキラルテンプレートとするエナンチオ区別超分子 不斉[2+2]光付加環化反応」
 <u>柳澤祐樹</u>、西山靖浩、垣内喜代三
 日本化学会第93春季年会、2D4-27、日本化学会第93春季年会(2013)立命 館大学・びわこ・くさつキャンパス、2013年3月

謝辞

本研究を行うにあたり、多くの御指導御鞭撻を賜りました垣内喜代三教授に 深く御礼申し上げます。また、あらゆる面から支えていただき議論にお付き合 い頂きました西山靖浩助教に御礼申し上げます。本研究において、数多くの御 助言を頂戴いたしました森本積准教授、谷本裕樹助教に深く感謝いたします。 指導教員として終始変わらぬ御指導をいただき、本論文の審査をお引き受け下 さいました垣内喜代三教授、河合壯教授、柳久雄教授、上久保裕生准教授、西 山靖浩助教に心より謝意を表します。また公私ともに御指導とご支援を頂きま した真門剛毅博士、池田圭一博士、Inga Inhülsen博士に心より感謝するとともに、 日々の研究生活において終始多大なる御協力、御支援を頂戴しました諸先輩方、 同僚、後輩の皆様に厚く御礼申し上げます。

最後に長い学生生活を温かく見守り支えて頂いた柳澤茂樹、柳澤文子に最大 の感謝を申し上げます。

2014年3月

柳澤 祐樹